2002-285050

[Problem]

The problems are to provide a method of improving ozone resistance with which a colored image or coloring material excelling in color hue and fastness (in particular, the fastness to ozone) can be attained and which is applicable to a variety of colored compositions including an ink composition used for a printing process such as inkjet recording, an ink sheet as a thermal transfer type image-forming material, a toner for electrophotographic use, a colored composition for the color filter used in an LCD, PPD or CCD, a dyeing solution used for the dyeing of various fabrics, etc.

[Means for Resolution]

The ozone resistance of a colored image-forming material is improved by using a phthalocyanine dye having an oxidation potential nobler than 1.0 V (vs SCE) and represented by general formula (1). A specific example is shown by general formula (2).

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-285050 (P2002-285050A)

(43)公開日 平成14年10月3日(2002.10.3)

(51) Int.Cl.7	識別記号	F I	考)
C09D 11/00		C 0 9 D 11/00 2 C 0 5	6
B41J 2/01		B41M 5/00 E 2H08	6
B41M 5/00		C 0 9 B 47/067 4 C 0 5	0
C 0 9 B 47/067		C 0 9 K 15/32 Z 4 H 0 2	5
C 0 9 K 15/32		C 0 7 D 487/22 4 J 0 3	9
	審查請	求 未耐水 耐水項の数 6 OL (全 35 頁) 最終頁	こ続・
(21)出願番号	特願2001-87690(P2001-87690)	(71)出願人 000005201 富士写真フイルム株式会社	
(22)出顧日	平成13年3月26日(2001.3.26)	神奈川県南足柄市中沼210番地	
		(72)発明者 野呂 正樹	•
		神奈川県南足柄市中沼210番地 富士2	写真
		フイルム株式会社内	
		(72)発明者 立石 桂一	
		神奈川県南足柄市中沼210番地 富士生	稹
		フイルム株式会社内	
		(74)代理人 100105647	

(54) 【発明の名称】 フタロシアニン色素を用いたオゾン耐性改良方法

(57)【要約】 (修正有)

【課題】インクジェットなどの印刷用のインク組成物、感熱転写型画像形成材料におけるインクシート、電子写真用のトナー、LCD、PPDやCCDで用いられるカラーフィルター用着色組成物、各種繊維の染色の為の染色液などの各種着色組成物等に応用できる、色相と堅牢性(特に耐オゾン性)に優れた着色画像や着色材料を与える、オゾン耐性の改良方法を提供する。

【解決手段】 酸化電位が1.0V(vs SCE)よりも貴である一般式(1)で示されるフタロシアニン色素を使用して、着色画像材料のオゾン耐性を改良する。式(2)に具体例を示す。

【特許請求の節囲】

【請求項1】 酸化電位が1.0V (vs SCE) よ りも貴であるフタロシアニン色素を使用することを特徴 とする着色画像材料のオゾン耐性改良方法。

1

【請求項2】 フタロシアニン色素が下記一般式(I) で表されるフタロシアニン色素であることを特徴とする 請求項1に記載のオゾン耐性改良方法。

【化1】

一般式(I) $(Y_3)_{b3}$ (Y₁)_{b1} $(Y_2)_{b2}$

式(I)中、X₁、X₂、X₃およびX₄はそれぞれ独立 $E_{\lambda} - SO - Z_{1\lambda} - SO_{2} - Z_{1\lambda} - SO_{2}NR_{1}R_{2}$ # はスルホ基を表す。ここで、Ziは、置換もしくは無置 換のアルキル基、置換もしくは無置換のシクロアルキル 基、置換もしくは無置換のアルケニル基、置換もしくは 無置換のアラルキル基、置換もしくは無置換のアリール 基、置換もしくは無置換のヘテロ環基を表す。Riは、 水素原子、置換もしくは無置換のアルキル基、置換もし くは無置換のシクロアルキル基、置換もしくは無置換の アルケニル基、置換もしくは無置換のアラルキル基、置 置換のヘテロ環基を表し、R2は、置換もしくは無置換 のアルキル基、置換もしくは無置換のシクロアルキル 基、置換もしくは無置換のアルケニル基、置換もしくは 無置換のアラルキル基、置換もしくは無置換のアリール 基、または置換もしくは無置換のヘテロ環基を表す。Y 1、Y2、Y3およびY4はそれぞれ独立に、水素原子、ハ ロゲン原子、アルキル基、シクロアルキル基、アルケニ ル基、アラルキル基、アリール基、ヘテロ環基、シアノ 基、ヒドロキシル基、ニトロ基、アミノ基、アルキルア アリールアミノ基、ウレイド基、スルファモイルアミノ 基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アルコキシカル ボニルアミノ基、スルホンアミド基、カルバモイル基、 アルコキシカルボニル基、ヘテロ環オキシ基、アゾ基、 アシルオキシ基。カルバモイルオキシ基、シリルオキシ 基、アリールオキシカルボニル基、アリールオキシカル ボニルアミノ基、イミド基、ヘテロ環チオ基、ホスホリ ル基、アシル基、カルボキシル基、またはスルホ基を表 し、各々はさらに置換基を有していてもよい。a₁~ a 4、b 1~b 4はそれぞれX 1~X 4およびY 1~Y 4の置

換基数を表し、a₁~a₄はそれぞれ独立に0~4の整数 を表すが、すべてが同時にOになることは無い。b₁~ baはそれぞれ独立に0~4の整数を表す。なお、a1~ a 4及びb₁~b₄が2以上の整数を表すとき、複数のX₁ ~X₄およびY₁~Y₄はそれぞれ同一でも異なっていて も良い。Mは水素原子、金属元素またはその酸化物、水 酸化物もしくはハロゲン化物である。

【請求項3】 前記一般式(1)で表されるフタロシア ニン色素が、下記一般式(II)で表されるフタロシアニ 10 ン色素である請求項2に記載のオゾン耐性改良方法。

【化2】

20

一般式(II) (X14)a14 (X₁₁)_{a11} $(X_{12})_{a12}$

式 (II) 中、X11、X12、X13およびX14はそれぞれ独 立に、 $-SO-Z_{11}$ 、 $-SO_2-Z_{11}$ 、 $-SO_2NR_{11}R$ 12またはスルホ基を表す。 Z11は、置換もしくは無置換 のアルキル基、置換もしくは無置換のシクロアルキル 基、置換もしくは無置換のアルケニル基、置換もしくは 無置換のアラルキル基、置換もしくは無置換のアリール 換もしくは無置換のアリール基、または置換もしくは無 30 基、または置換もしくは無置換のヘテロ環基を表す。R 」は、水素原子、置換もしくは無置換のアルキル基、置 換もしくは無置換のシクロアルキル基、置換もしくは無 置換のアルケニル基、置換もしくは無置換のアラルキル 基、置換もしくは無置換のアリール基、または置換もし くは無置換のヘテロ環基を割し、Rizは、置換もしくは 無置換のアルキル基、置換もしくは無置換のシクロアル キル基、置換もしくは無置換のアルケニル基、置換もし くは無置換のアラルキル基、置換もしくは無置換のアリ ール基、または置換もしくは無置換のヘテロ環基を表 ミノ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アミド基、 40 す。 Y11、Y12、Y13、Y14、Y15、Y16、Y17および Yisはそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、アル キル基、シクロアルキル基、アルケニル基、アラルキル 基、アリール基、ヘテロ環基、シアノ基、ヒドロキシル 基、ニトロ基、アミノ基、アルキルアミノ基、アルコキ シ基、アリールオキシ基、アミド基、アリールアミノ 基、ウレイド基、スルファモイルアミノ基、アルキルチ オ基、アリールチオ基、アルコキシカルボニルアミノ 基、スルホンアミド基、カルバモイル基、アルコキシカ ルボニル基、ヘテロ環オキシ基、アソ基、アシルオキシ 50 基、カルバモイルオキシ基、シリルオキシ基、アリール

オキシカルボニル基、アリールオキシカルボニルアミノ基、イミド基、ヘテロ環チオ基、ホスホリル基、アシル基、カルボキシル基、またはスルホ基を表し、各々はさらに置換基を有していてもよい。 $a_{11} \sim a_{14}$ はそれぞれ $X_{11} \sim X_{14}$ の置換基数を表し、それぞれ独立に $0 \sim 2$ の整数を表すが、すべてが同時に0になることは無い。なお、 $a_{11} \sim a_{14}$ が2を表すとき、2つの $X_{11} \sim X_{14}$ はそれぞれ同一でも異なっていても良い。Mは水素原子、金属元素またはその酸化物、水酸化物もしくはハロゲン化物である。

【請求項4】 前記一般式(I) または一般式(II) で表されるフタロシアニン色素において、フタロシアニン色素が、一分子中にイオン性親水性基を少なくとも4個有するフタロシアニン色素(ここで、イオン性親水性基は、カルボキシル基、スルホ基または4級アンモニウム基を表し、それぞれ同一であっても異なっても良い。)であることを特徴とする請求項2又は3に記載のオゾン耐性改良方法。

【請求項5】 前記一般式(I)で表されるフタロシアニン色素が、下記一般式(III)で表されるフタロシアニン色素である請求項2に記載のオゾン耐性改良方法。

【化3】

式 (III) 中、X21、X22、X23およびX24はそれぞれ独立に、-SO-Z21、-SO2-Z21、-SO2NR21 R22またはスルホ基を表す。 Z21は、置換もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは無置換のアルケニル基、置換もしくは無置換のアリール 40 基、または置換もしくは無置換のヘテロ環基を表す。 R21は、水素原子、置換もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは無置換のアルケニル基、置換もしくは無置換のアラルキル基、置換もしくは無置換のアラルキル基、置換もしくは無置換のアリール基、または置換もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは無置換のアリール基、置換もしくは無置換のアラルキル基、置換もしくは無置換のアフロ環基を表し、は無置換のアラルキル基、置換もしくは無置換のアフール基、置換もしくは無置換のアフール基、置換もしくは無置換のアリール基、量換もしくは無置換のアリール基。または置換のアラーの関基を表 50

す。 $a_{21} \sim a_{24}$ はそれぞれ $X_{21} \sim X_{24}$ の置換基数を表し、それぞれ独立に $0 \sim 2$ の整数を表すが、すべてが同時に0になることは無い。なお、 $a_{21} \sim a_{24}$ が2を表すとき、2つの $X_{21} \sim X_{24}$ はそれぞれ同一でも異なっていても良い。Mは水素原子、金属元素またはその酸化物、水酸化物もしくはハロゲン化物である。

【請求項6】 請求項1~5のいずれかに記載のフタロシアニン色素を含有するインクジェット記録用インク組成物を用いることを特徴とする着色画像材料のオゾン耐10 性改良方法。

【請求項7】 支持体上に白色無機顔料粒子を含有する インク受像層を有する受像材料上に、請求項6に記載の インクジェット記録用インク組成物を用いて画像形成す ることを特徴とするインクジェット記録方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、フタロシアニン色素を用いた、着色画像材料のオゾン耐性改良方法、特にシアン色インクジェット記録用水溶性インクに適用した、オゾン耐性を改良したインクジェット記録方法に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、画像記録材料としては、特にカラ 一画像を形成するための材料が主流であり、具体的に は、インクジェット方式記録材料、感熱転写型画像記録 材料、電子写真方式を用いる記録材料、転写式ハロゲン 化銀感光材料、印刷インク、記録ペン等が盛んに利用さ れている。また、ディスプレーではLCDやPDPにおいて、 撮影機器ではCCDなどの電子部品においてカラーフィル 30 ターが使用されている。これらのカラー画像記録材料や カラーフィルターでは、フルカラー画像を再現あるいは 記録する為に、いわゆる加法混色法や減法混色法の三原 色の色素(染料や顔料)が使用されているが、好ましい 色再現域を実現出来る吸収特性を有し、且つさまざまな 使用条件に耐えうる堅牢な色素がないのが実状であり、 改善が強く望まれている。インクジェット記録方法は、 材料費が安価であること、高速記録が可能なこと、記録 時の騒音が少ないこと、更にカラー記録が容易であるこ とから、急速に普及し、更に発展しつつある。

【0003】インクジェット記録方法には、連続的に液滴を飛翔させるコンティニュアス方式と画像情報信号に応じて液滴を飛翔させるオンデマンド方式が有り、その吐出方式にはピエゾ素子により圧力を加えて液滴を吐出させる方式、熱によりインク中に気泡を発生させて液滴を吐出させる方式、超音波を用いた方式、あるいは静電力により液滴を吸引吐出させる方式がある。また、インクジェット記録用インクとしては、水性インク、油性インク、あるいは固体(溶融型)インクが用いられる。

くは無置換のアラルキル基、置換もしくは無置換のアリ 【0004】このようなインクジェット記録用インクに ール基、または置換もしくは無置換のヘテロ環基を表 50 用いられる色素に対しては、溶剤に対する溶解性あるい は分散性が良好なこと、高濃度記録が可能であること、 色相が良好であること、光、熱、環境中の活性ガス(N Ox、オゾン等の酸化性ガスの他SOxなど) に対して堅 牢であること、水や薬品に対する堅牢性に優れているこ と、受像材料に対して定着性が良く滲みにくいこと、イ ンクとしての保存性に優れていること、毒性がないこ と、純度が高いこと、更には、安価に入手できることが 要求されている。

【0005】特に、良好なシアン色相を有し、光及び環 境中の活性ガス、中でもオゾンなどの酸化性ガスに対し 10 -195783号、EP649881A1号、WO 0 て堅牢な色素が強く望まれている。

【0006】インクジェット記録用水溶性インクに用い られるシアンの色素骨格としてはフタロシアニン系やト リフェニルメタン系が代表的である。

【0007】最も広範囲に報告され、利用されている代 表的なフタロシアニン色素としては、以下の①~⑥で分 類されるフタロシアニン誘導体が挙げられる。

①Direct Blue 86又はDirect B lue 199のような銅フタロシアニン色素[例えば、 Cu-Pc-(SO₃Na)_m: m=1~4の混合物]。

【0008】 ②特開昭62-190273号、特開昭6 3-28690号、特開昭63-306075号、特開 昭63-306076号、特開平2-131983号、 特開平3-122171号、特開平3-200883 号、特開平7-138511号等に記載のフタロシアニ ン色素[例えば、Cu-Pc-(SO₃Na) m (SO₂NH 2) n:m+n=1~4の混合物]。

【0009】③特開昭63-210175号、特開昭6 3-37176号、特開昭63-304071号、特開 平5-171085号、WO 00/08102号等に 30 記載のフタロシアニン色素[例えば、Cu-Pc-(CO2 H) $_{m}$ (CONR $_{1}$ R₂) $_{n}$: $m+n=0\sim4$ の数]

【0010】 ④特開昭59-30874号、特開平1-126381号、特開平1-190770号、特開平6 -16982号、特開平7-82499号、特開平8-34942号、特開平8-60053号、特開平8-1 13745号、特開平8-310116号、特開平10 - 1 4 0 0 6 3 号、特開平 1 0 - 2 9 8 4 6 3 号、特開 平11-29729号、特開平11-320921号、 EP173476A2号、EP468649A1号、E 40 捜し求めることは、極めて難しい。 P559309A2号、EP596383A1号、DE 3411476号、US6086955号、WO 99 /13009号、GB2341868A号等に記載のフ タロシアニン色素[例えば、Cu-Pc-(SO₃H) $_{m}$ (SO₂NR₁R₂) $_{n}$: $m+n=0\sim4$ の数、且つ、m≠ 0]

【0011】 ⑤特開昭60-208365号、特開昭6 1-2772号、特開平6-57653号、特開平8-60052号、特開平8-295819号、特開平10 - 130517号、特開平11-72614号、特表平 50 おける問題を解決し、以下の目的を達成することを課題

11-515047号、特表平11-515048号、 EP196901A2号、WO 95/29208号、 WO 98/49239号、WO 98/49240 号、WO 99/50363号、WO 99/6733 4号等に記載のフタロシアニン色素[例えば、Cu-Pc $-(SO_3H)_1(SO_2NH_2)_m(SO_2NR_1R_2)_n: 1$ $+m+n=0\sim4$ の数]

【0012】 6特開昭59-22967号、特開昭61 -185576号、特開平1-95093号、特開平3 0/08101号、WO 00/08103号等に記載 のフタロシアニン色素[例えば、Cu-Pc-(SO2NR $_{1}R_{2}$) $_{n}: n=1\sim50$ 数]

【0013】現在一般に広く用いられているDirec t Blue 86又はDirect Blue 199 に代表され、また上記文献等にも記載があるフタロシア ニン色素は、マゼンタやイエローに比べ耐光性に優れる という特徴があるものの、酸性条件下ではグリーン味の 色相であり、シアンインクには不適当である。そのため 20 これらの色素をシアンインクとして用いる場合は中性か ちアルカリ性の条件下で使用するのが最も適している。 しかしながら、インクが中性からアルカリ性でも、用い る被記録材料が酸性紙である場合、印刷物の色相が大き く変化する可能性がある。

【0014】さらに、昨今環境問題として取りあげられ ることの多い酸化窒素ガスやオゾン等の酸化性ガスによ ってもグリーン味に変色及び消色し、同時に印字濃度も 低下してしまう。

【0015】一方、トリフェニルメタン系については、 色相は良好であるが、耐光性、耐オゾンガス性等におい

【0016】今後、使用分野が拡大して、広告等の展示 物に広く使用されると、光や環境中の活性ガスに曝され る場合が多くなるため、特に良好な色相を有し、光堅牢 性および環境中の活性ガス(NOx、オゾン等の酸化性 ガスの他SOxなど)に対する堅牢性に優れた色素及び インク組成物がますます強く望まれるようになる。しか しながら、これらの要求を高いレベルで満たすシアン色 素(例えば、フタロシアニン色素)及びシアンインクを

【0017】これまで、耐オゾンガス性を付与したフタ ロシアニン色素としては、特開平3-103484号、 特開平4-39365号、特開2000-303009 号等が開示されているが、いずれも色相と光及び酸化性 ガス堅牢性を両立させるには至っていないのが現状であ る。特に耐オソンガス性に関しては指針となる色素の性 質について報告された例は今までに無かった。

[0018]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、前記従来に

R

ゾン性)に優れた着色画像や着色材料を与える、インクジェットなどの印刷用のインク組成物、感熱転写型画像形成材料におけるインクシート、電子写真用のトナー、LCD、PPDやCCDで用いられるカラーフィルター用着色組成物、各種繊維の染色の為の染色液などの各種着色組成物等に応用できる、オゾン耐性の改良方法を提供し、2)特に、フタロシアニン色素誘導体の使用により良好な色相を有し、光及び環境中の活性ガス、特にオゾンガスに対して堅牢性の高い画像を形成することができるイ10ンクジェット記録用インクを用いたインクジェット記録方法を提供することを目的とする。

[0019]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、良好な色相と光堅牢性及びガス堅牢性(特に、オゾンガス)の高いフタロシアニン色素誘導体を詳細に検討したところ、従来知られていない特定の酸化電位を有する色素、更には、特定の色素構造(特定の置換基種を特定の置換位置に特定の置換基数導入)を有する色素、好ましくは下記一般式(I)、(II)または(III)で表されるフタロシアニン色素により、上記課題を解決できることを見出し、本発明を完成するに至った。前記課題を解決するための手段は、以下の通りである。即ち、

【0020】(1)酸化電位が1.0V(vs SCE)よりも貴であるフタロシアニン色素を使用することを特徴とする着色画像材料のオゾン耐性改良方法。

【0021】(2)フタロシアニン色素が下記一般式(I)で表されるフタロシアニン色素であることを特徴とする上記(1)に記載のオゾン耐性改良方法。

[0022]

[化4]

【0023】式(I) 中、 X_1 、 X_2 、 X_3 および X_4 はそれぞれ独立に、 $-SO_2$ Z_1 、 SO_2 Z_1 、 SO_2 N R_1R_2 またはスルホ基を表す。ここで、 Z_1 は、置換もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは無置換のシクロアルキル基、置換もしくは無置換のアルケニル基、置換もしくは無置換のアラルキル港、置換もしくは無置換のアリール港、置換もしくは無置換のヘテロ環基を表

す。R1は、水素原子、置換もしくは無置換のアルキル 基、置換もしくは無置換のシクロアルキル基、置換もし くは無置換のアルケニル基、置換もしくは無置換のアラ ルキル基、置換もしくは無置換のアリール基、または置 換もしくは無置換のヘテロ環基を表し、R2は、置換も しくは無置換のアルキル基、置換もしくは無置換のシク ロアルキル基、置換もしくは無置換のアルケニル基、置 換もしくは無置換のアラルキル基、置換もしくは無置換 のアリール基、または置換もしくは無置換のヘテロ環基 を表す。Y₁、Y₂、Y₃およびY₄はそれぞれ独立に、水 素原子、ハロゲン原子、アルキル基、シクロアルキル 基、アルケニル基、アラルキル基、アリール基、ヘテロ 環基、シアノ基、ヒドロキシル基、ニトロ基、アミノ 基、アルキルアミノ基、アルコキシ基、アリールオキシ 基、アミド基、アリールアミノ基、ウレイド基、スルフ ァモイルアミノ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、 アルコキシカルボニルアミノ基、スルホンアミド基、カ ルバモイル基、アルコキシカルボニル基、ヘテロ環オキ シ基、アゾ基、アシルオキシ基、カルバモイルオキシ 20 基、シリルオキシ基、アリールオキシカルボニル基、ア リールオキシカルボニルアミノ基、イミド基、ヘテロ環 チオ基、ホスホリル基、アシル基、カルボキシル基、ま たはスルホ基を表し、各々はさらに置換基を有していて もよい。a1~a4、b1~b4はそれぞれX1~X4および Y₁~Y₄の置換基数を表し、a₁~a₄はそれぞれ独立に 0~4の整数を表すが、すべてが同時に0になることは 無い。b₁~b₄はそれぞれ独立に0~4の整数を表す。 なお、a₁~a₄及びb₁~b₄が2以上の整数を表すと き、複数のX₁~X₄およびY₁~Y₄はそれぞれ同一でも 30 異なっていても良い。Mは水素原子、金属元素またはそ の酸化物、水酸化物もしくはハロゲン化物である。

【0024】(3) 前記一般式(I) で表されるフタロシアニン色素が、下記一般式(II) で表されるフタロシアニン色素である上記(2) に記載のオゾン耐性改良方法。

[0025]

【化5】

40

50 【0026】式 (II) 中、X₁₁、X₁₂、X₁₃およびX₁₄

はそれぞれ独立に、 $-SO-Z_{11}$ 、 $-SO_2-Z_{11}$ 、-SO2NR11R12またはスルホ基を表す。 Z11は、置換 もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは無置換のシ クロアルキル基、置換もしくは無置換のアルケニル基、 置換もしくは無置換のアラルキル基、置換もしくは無置 換のアリール基、または置換もしくは無置換のヘテロ環 基を表す。Riiは、水素原子、置換もしくは無置換のア ルキル基、置換もしくは無置換のシクロアルキル基、置 換もしくは無置換のアルケニル基、置換もしくは無置換 のアラルキル基、置換もしくは無置換のアリール基、ま 10 たは置換もしくは無置換のヘテロ環基を表し、R12は、 置換もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは無置換 のシクロアルキル基、置換もしくは無置換のアルケニル 基、置換もしくは無置換のアラルキル基、置換もしくは 無置換のアリール基、または置換もしくは無置換のヘテ ロ環基を表す。 Y11、 Y12、 Y13、 Y14、 Y16、 Y16、 YızおよびYısはそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン 原子、アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、 アラルキル基、アリール基、ヘテロ環基、シアノ基、ヒ ドロキシル基、ニトロ基、アミノ基、アルキルアミノ 基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アミド基、アリ ールアミノ基、ウレイド基、スルファモイルアミノ基、 アルキルチオ基、アリールチオ基、アルコキシカルボニ ルアミノ基、スルホンアミド基、カルバモイル基、アル コキシカルボニル基、ヘテロ環オキシ基、アゾ基、アシ ルオキシ基、カルバモイルオキシ基、シリルオキシ基、 アリールオキシカルボニル基、アリールオキシカルボニ ルアミノ基、イミド基、ヘテロ環チオ基、ホスホリル 基、アシル基、カルボキシル基、またはスルホ基を表 14はそれぞれ X11~ X14の置換基数を表し、それぞれ独 立に0~2の整数を表すが、すべてが同時に0になるこ とは無い。なお、a 11~a 14が2を表すとき、2つのX 11~X14はそれぞれ同一でも異なっていても良い。Mは 水素原子、金属元素またはその酸化物、水酸化物もしく はハロゲン化物である。

【0027】(4) 前記一般式(I) または一般式(I I) で表されるフタロシアニン色素において、フタロシ アニン色素が、一分子中にイオン性親水性基を少なくと も4個有するフタロシアニン色素(ここで、イオン性親 40 水性基は、カルボキシル基、スルホ基または4級アンモ ニウム基を表し、それぞれ同一であっても異なっても良 い。) であることを特徴とする上記(2)又は(3)に 記載のオゾン耐性改良方法。

【0020】(5)前記 般式(1)で表されるフクロ シアニン色素が、下記一般式(III)で表されるフタロ シアニン色素である上記(2)に記載のオゾン耐性改良 方法。

[0029]

【化6】

【0030】式 (III) 中、X21、X22、X23およびX 24はそれぞれ独立に、-SO-Z₂₁、-SO₂-Z₂₁、 - SO₂NR₂₁R₂₂またはスルホ基を表す。 Z₂₁は、置 換もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは無置換の シクロアルキル基、置換もしくは無置換のアルケニル 基、置換もしくは無置換のアラルキル基、置換もしくは 無置換のアリール基、または置換もしくは無置換のヘテ 20 ロ環基を表す。R21は、水素原子、置換もしくは無置換 のアルキル基、置換もしくは無置換のシクロアルキル 基、置換もしくは無置換のアルケニル基、置換もしくは 無置換のアラルキル基、置換もしくは無置換のアリール 基、または置換もしくは無置換のヘテロ環基を表し、R 22は、置換もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは 無置換のシクロアルキル基、置換もしくは無置換のアル ケニル基、置換もしくは無置換のアラルキル基、置換も しくは無置換のアリール基、または置換もしくは無置換 のヘテロ環基を表す。 a 21~ a 24はそれぞれ X 21~ X 24 し、各々はさらに置換基を有していてもよい。 a 11~a 30 の置換基数を表し、それぞれ独立に 0~2の整数を表す が、すべてが同時にOになることは無い。なお、azi~ a 24が 2 を表すとき、 2 つの X 21 ~ X 24 はそれぞれ同一 でも異なっていても良い。Mは水素原子、金属元素また はその酸化物、水酸化物もしくはハロゲン化物である。 【0031】(6)上記(1)~(5)のいずれかに記 載のフタロシアニン色素を含有するインクジェット記録 用インク組成物を用いることを特徴とする着色画像材料

> (7) 支持体上に白色無機顔料粒子を含有するインク受 像層を有する受像材料上に、上記(6)に記載のインク ジェット記録用インク組成物を用いて画像形成すること を特徴とするインクジェット記録方法。

[0032]

のオゾン耐性改良方法。

【発明の実施の形態】以下に本発明について詳細に説明 する。

[フタロシアニン色素]本発明では酸化電位が1.0V (vs SCE) よりも貴であるフタロシアニン色素が 用いられる。酸化電位は貴であるほど好ましく、酸化電 位が1.1V(vs SCE)よりも貴であるものがよ 50 り好ましく、1. 15V (vs SCE) より費である

ものが最も好ましい。

【0033】酸化電位の値(Eox)は当業者が容易に測 定することができる。この方法に関しては、例えばP. Delahay著"New Instrumental Methods in Electrochemist ry" (1954年 Interscience Pu blishers社刊) やA. J. Bard他著"El ectrochemical Methods" (19 80年 JohnWiley & Sons社刊)、藤 嶋昭他著"電気化学測定法"(1984年 技報堂出版 10 社刊)に記載されている。

【0034】具体的に酸化電位は、過塩素酸ナトリウム や過塩素酸テトラプロピルアンモニウムといった支持電 解質を含むジメチルホルムアミドやアセトニトリルのよ うな溶媒中に、被験試料を1×10⁻⁴~1×10⁻⁶モル /リットル溶解して、サイクリックボルタンメトリーや 直流ポーラログラフィーを用いてSCE(飽和カロメル 電極) に対する値として測定する。この値は、液間電位 差や試料溶液の液抵抗などの影響で、数10ミルボルト 程度偏位することがあるが、標準試料 (例えばハイドロ 20 キノン)を入れて電位の再現性を保証することができ る。また、用いる支持電解質や溶媒は、被験試料の酸化 電位や溶解性により適当なものを選ぶことができる。用 いることができる支持電解質や溶媒については藤嶋昭他 著"電気化学測定法" (1984年 技報堂出版社刊) 101~118ページに記載がある。

すさを表わし、その値が大きい(酸化電位が貴である) ほど試料から電極への電子の移りにくい、言い換えれ では、電子求引性基を導入することにより酸化電位はよ り貴となり、電子供与性基を導入することにより酸化電 位はより卑となる。本発明では、求電子剤であるオゾン との反応性を下げるために、フタロシアニン骨格に電子 求引性基を導入して酸化電位をより貴とすることが望ま しい。従って、置換基の電子求引性や電子供与性の尺度 であるハメットの置換基定数σp値を用いれば、本発明 $\mathcal{O}X_1$, X_2 , X_3 , X_4 , X_{11} , X_{12} , X_{13} , X_{14} , X₂₁、X₂₂、X₂₃、X₂₄のように、スルフィニル基、ス ルホニル基、スルファモイル基といったσρ値が大きい 40 置換基を導入することにより酸化電位をより費とするこ

【0035】Eoxの値は試料から電極への電子の移りや

【0036】ハメットの置換基定数 σ p 値について若干 説明する。ハメット則は、ベンゼン誘導体の反応又は平 衡に及ぼす置換基の影響を定量的に論ずるために193 5年L. P. Hamme t tにより提唱された経験則で あるが、これは今日広く妥当性が認められている。ハメ ット則に求められた置換基定数にはσρ値とσm値があ り、これらの値は多くの一般的な成書に見出すことがで きるが、例えば、J. A. Dean編、「Lange' 50 【0043】R₁、R₂および2₁が表す置換基を有する

とができると言える。

s Handbook of Chemistry」第 12版、1979年 (Mc Graw-Hill) や 「化学の領域」増刊、122号、96~103頁、19 79年(南光堂)に詳しい。

【0037】本発明では、上記フタロシアニン色素とし て、上記一般式(1)で表されるフタロシアニン色素が 好ましく用いられる。以下、一般式(1)で表されるフ タロシアニン色素について詳細に説明する。

【0038】前記一般式(I)において、 X_1 、 X_2 、X3およびX4はそれぞれ独立に-SO-Z1、-SO2-Z 」、−SO2NR1R2またはスルホ基を表す。ここで、前 述のように、その置換基数を表すa₁~a₄が2以上の整 数を表す場合は、複数のX1、X2、X3およびX4はそれ ぞれ同一でも異なっていても良く、それぞれ独立に上記 のいずれかの基を表す。

【0039】Z1は、置換もしくは無置換のアルキル 基、置換もしくは無置換のシクロアルキル基、置換もし くは無置換のアルケニル基、置換もしくは無置換のアラ ルキル基、置換もしくは無置換のアリール基、置換もし くは無置換のヘテロ環基を表し、特に置換もしくは無置 換のアルキル基、置換もしくは無置換のアリール基、置 換もしくは無置換のヘテロ環基が好ましく、その中でも 置換アルキル基、置換アリール基、置換ヘテロ環基が最 も好ましい。

【0040】R1は、水素原子、置換もしくは無置換の アルキル基、置換もしくは無置換のシクロアルキル基、 置換もしくは無置換のアルケニル基、置換もしくは無置 換のアラルキル基、置換もしくは無置換のアリール基、 置換もしくは無置換のヘテロ環基を表し、特に水素原 ば、酸化されにくいことを表す。化合物の構造との関連 30 子、置換もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは無 置換のアリール基、置換もしくは無置換のヘテロ環基が 好ましく、その中でも水素原子、置換アルキル基、置換 アリール基、置換ヘテロ環基が最も好ましい。

> 【0041】R2は、置換もしくは無置換のアルキル 基、置換もしくは無置換のシクロアルキル基、置換もし くは無置換のアルケニル基、置換もしくは無置換のアラ ルキル基、置換もしくは無置換のアリール基、置換もし くは無置換のヘテロ環基を表し、特に置換もしくは無置 換のアルキル基、置換もしくは無置換のアリール基、置 換もしくは無置換のヘテロ環基が好ましく、その中でも 置換アルキル基、置換アリール基、置換ヘテロ環基が最 も好ましい。

> 【0042】R₁、R₂およびZ₁が表す置換または無置 換のアルキル基は、炭素原子数が1~30のアルキル基 が好ましい。置換基の例としては、後述のZ1、R1、R 2、Y1、Y2、Y3およびY4が更に置換基を有すること が可能な場合の置換基と同じものが挙げられる。中で も、ヒドロキシル基、アルコキシ基、シアノ基、および ハロゲン原子およびイオン性親水性基が好ましい。

シクロアルキル基または無置換のシクロアルキル基は、 炭素原子数が5~30のシクロアルキル基が好ましい。 置換基の例としては、後述のZ1、R1、R2、Y1、 Y₂、Y₃およびY₄が更に置換基を有することが可能な 場合の置換基と同じものが挙げられる。中でも、ヒドロ キシル基、アルコキシ基、シアノ基、およびハロゲン原 子およびイオン性親水性基が好ましい。

【0044】R₁、R₂およびZ₁が表す置換基を有する アルケニル基または無置換のアルケニル基が含まれる。 ルケニル基が好ましい。置換基の例としては、後述のZ 1、R₁、R₂、Y₁、Y₂、Y₃およびY₄が更に置換基を 有することが可能な場合の置換基と同じものが挙げられ る。中でも、ヒドロキシル基、アルコキシ基、シアノ 基、およびハロゲン原子およびイオン性親水性基が好ま

【0045】R1、R2および21が表す置換基を有する アラルキル基または無置換のアラルキル基が含まれる。 前記アラルキル基としては、炭素原子数が7~30のア ラルキル基が好ましい。置換基の例としては、後述の2 20 1、R1、R2、Y1、Y2、Y3およびY4が更に置換基を 有することが可能な場合の置換基と同じものが挙げられ る。中でも、ヒドロキシル基、アルコキシ基、シアノ 基、およびハロゲン原子およびイオン性親水性基が好ま しい。

【0046】R₁、R₂およびZ₁が表すアリール基の置 換基としては、後述のZ1、R1、R2、Y1、Y2、Y3お よびY4が更に置換基を有することが可能な場合の置換 基と同じもの挙げられる。好ましい置換基としては、ハ ロゲン原子、ヘテロ環基、シアノ基、ヒドロキシル基、 ニトロ基、カルボキシル基、アシルアミノ基、ウレイド 基、スルファモイルアミノ基、アルキルオキシカルボニ ル基、アルキルオキシカルボニルアミノ基、スルホンア ミド基、スルファモイル基、カルバモイル基、スルホニ ル基、アシルオキシ基、カルバモイルオキシ基、イミド 基、ヘテロ環チオ基、アシル基、スルホ基、4級アンモ ニウム基が挙げられ、中でもヘテロ環基、シアノ基、カ ルボキシル基、アシルアミノ基、スルホンアミド基、ス ルファモイル基、カルバモイル基、スルホニル基、イミ ド基、アシル基、スルホ基、4級アンモニウム基が好ま 40 ル基、アリール基、シアノ基、アルコキシ基、アミド しく、シアノ基、カルボキシル基、スルファモイル基、 カルバモイル基、スルホニル基、イミド基、アシル基、 スルホ基、4級アンモニウム基が更に好ましい。

【0047】R₁、R₂およびZ₁が表すヘテロ環基とし ては、5員または6員環のものが好ましく、それらは更 に縮環していてもよい。また、芳香族へテロ環であって も非芳香族ヘテロ環であっても良い。以下にR₁、R₂お よびZ」で表されるヘテロ環基を、置換位置を省略して ヘテロ環の形で例示するが、置換位置は限定されるもの ではなく、例えばピリジンであれば、2位、3位、4位 50 子)、炭素数1~30の直鎖または分岐鎖アルキル基、

で置換することが可能である。ピリジン、ピラジン、ピ リミジン、ピリダジン、トリアジン、キノリン、イソキ ノリン、キナゾリン、シンノリン、フタラジン、キノキ サリン、ピロール、インドール、フラン、ベンゾフラ ン、チオフェン、ベンゾチオフェン、ピラゾール、イミ ダゾール、ベンズイミダゾール、トリアゾール、オキサ ゾール、ベンズオキサゾール、チアゾール、ベンゾチア ゾール、イソチアゾール、ベンズイソチアゾール、チア ジアゾール、イソオキサゾール、ベンズイソオキサゾー 前記アルケニル基としては、炭素原子数が2~30のア 10 ル、ピロリジン、ピペリジン、ピペラジン、イミダゾリ ジン、チアゾリンなどが挙げられる。中では芳香族ヘテ ロ環基が好ましく、その好ましい例を先と同様に例示す ると、ピリジン、ピラジン、ピリミジン、ピリダジン、 トリアジン、ピラゾール、イミダゾール、ベンズイミダ ゾール、トリアゾール、チアゾール、ベンゾチアゾー ル、イソチアゾール、ベンズイソチアゾール、チアジア ゾールが挙げられる。それらは置換基を有していても良 く、置換基の例としては、後述のZ₁、R₁、R₂、Y₁、 Y₂、Y₃およびY₄が更に置換基を有することが可能な 場合の置換基と同じものが挙げられる。好ましい置換基 は、前記アリール基の好ましい置換基と、更に好ましい 置換基は前記アリール基の更に好ましい置換基とそれぞ れ同じである。

> 【0048】Y1、Y2、Y3およびY4はそれぞれ独立 に、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、シクロアル キル基、アルケニル基、アラルキル基、アリール基、ヘ テロ環基、シアノ基、ヒドロキシル基、ニトロ基、アミ ノ基、アルキルアミノ基、アルコキシ基、アリールオキ シ基、アミド基、アリールアミノ基、ウレイド基、スル 30 ファモイルアミノ基、アルキルチオ基、アリールチオ 基、アルコキシカルボニルアミノ基、スルホンアミド 基、カルバモイル基、スルファモイル基、スルホニル 基、アルコキシカルボニル基、ヘテロ環オキシ基、アゾ 基、アシルオキシ基、カルバモイルオキシ基、シリルオ キシ基、アリールオキシカルボニル基、アリールオキシ カルボニルアミノ基、イミド基、ヘテロ環チオ基、ホス ホリル基、アシル基、カルボキシル基、またはスルホ基 を表し、各々はさらに置換基を有していてもよい。

【0049】中でも、水素原子、ハロゲン原子、アルキ 基、ウレイド基、スルホンアミド基、カルバモイル基、 スルファモイル基、アルコキシカルボニル基、カルボキ シル基、およびスルホ基が好ましく、特に水素原子、ハ ロゲン原子、シアノ基、カルボキシル基、およびスルホ 基が好ましく、水素原子が最も好ましい。

[0050] Z₁, R₁, R₂, Y₁, Y₂, Y₃ th L U Y₄ が更に置換基を有することが可能な基であるときは、以 下に挙げたような置換基を更に有してもよい。

【0051】ハロゲン原子(例えば、塩素原子、臭素原

炭素数7~30のアラルキル基、炭素数2~30のアル ケニル基、炭素数2~30の直鎖または分岐鎖アルキニ ル基、炭素数3~30の直鎖または分岐鎖シクロアルキ ル基、炭素数3~30の直鎖または分岐鎖シクロアルケ ニル基で、詳しくは (例えばメチル、エチル、プロピ ル、イソプロピル、tーブチル、2-メタンスルホニル エチル、3-フェノキシプロピル、トリフルオロメチ ル、シクロペンチル)、アリール基(例えば、フェニ ル、4-t-ブチルフェニル、2, 4-ジ-t-アミル ゾリル、トリアゾリル、2-フリル、2-チエニル、2 ーピリミジニル、2ーベンゾチアゾリル)、シアノ基、 ヒドロキシル基、ニトロ基、カルボキシ基、アミノ基、 アルキルオキシ基 (例えば、メトキシ、エトキシ、2-メトキシエトキシ、2-メタンスルホニルエトキシ)、 アリールオキシ基 (例えば、フェノキシ、2-メチルフ ェノキシ、4-t-ブチルフェノキシ、3-ニトロフェ ノキシ、3-t-ブチルオキシカルバモイルフェノキ シ、3-メトキシカルバモイル)、アシルアミノ基(例 チルー4ーヒドロキシフェノキシ)ブタンアミド)、ア ルキルアミノ基(例えば、メチルアミノ、ブチルアミ ノ、ジエチルアミノ、メチルブチルアミノ)、アニリノ 基(例えば、フェニルアミノ、2-クロロアニリノ、ウ レイド基(例えば、フェニルウレイド、メチルウレイ ド、N, N-ジブチルウレイド)、スルファモイルアミ ノ基(例えば、N、N-ジプロピルスルファモイルアミ ノ)、アルキルチオ基(例えば、メチルチオ、オクチル チオ、2-フェノキシエチルチオ)、アリールチオ基 チルフェニルチオ、2-カルボキシフェニルチオ)、ア ルキルオキシカルボニルアミノ基(例えば、メトキシカ ルボニルアミノ)、スルホンアミド基(例えば、メタン スルホンアミド、ベンゼンスルホンアミド、pートルエ ンスルホンアミド)、カルバモイル基(例えば、N-エ ナルカルバモイル、N, N-ジブチルカルバモイル)、 スルファモイル基(例えば、N-エチルスルファモイ ル、N, N-ジプロピルスルファモイル、N-フェニル スルファモイル)、スルホニル基(例えば、メタンスル ホニル、オクタンスルホニル、ベンゼンスルホニル、ト 40 ケニル基の例には、ビニル基、アリル基等が含まれる。 ルエンスルホニル)、アルキルオキシカルボニル基(例 えば、メトキシカルボニル、ブチルオキシカルボニ ル)、ヘテロ環オキシ基(例えば、1-フェニルテトラ ゾール-5-オキシ、2-テトラヒドロピラニルオキ シ)、アゾ基(例えば、フェニルアゾ、4-メトキシフ ェニルアソ、4ーピバロイルアミノフェニルアソ、2ー ヒドロキシー4ープロパノイルフェニルアゾ)、アシル オキシ基 (例えば、アセトキシ)、カルバモイルオキシ 基 (例えば、Nーメチルカルバモイルオキシ、N-フェ

トリメチルシリルオキシ、ジプチルメチルシリルオキ シ)、アリールオキシカルボニルアミノ基(例えば、フ ェノキシカルボニルアミノ)、イミド基(例えば、Nー スクシンイミド、N-フタルイミド)、ヘテロ環チオ基 (例えば、2-ベンゾチアソリルチオ、2, 4-ジーフ ェノキシー1、3、5ートリアゾールー6ーチオ、2ー ピリジルチオ)、スルフィニル基(例えば、3-フェノ キシプロピルスルフィニル)、ホスホニル基(例えば、 フェノキシホスホニル、オクチルオキシホスホニル、フ フェニル)、ヘテロ環基(例えば、イミダゾリル、ピラ 10 ェニルホスホニル)、アリールオキシカルボニル基(例 えば、フェノキシカルボニル)、アシル基(例えば、ア セチル、3-フェニルプロパノイル、ベンゾイル)、イ オン性親水性基(例えば、カルボキシル基、スルホ基、 および4級アンモニウム基)等が挙げられる。

> 【0052】Y1、Y2、Y3およびY4が表すハロゲン原 子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子およびョ ウ素原子が挙げられる。

【0053】Y1、Y2、Y3およびY4が表すアルキル基 には、置換基を有するアルキル基および無置換のアルキ えば、アセトアミド、ベンズアミド、4-(3-t-ブ 20 ル基が含まれる。前記アルキル基は、炭素原子数が1~ 30のアルキル基が好ましい。前記置換基の例には、ヒ ドロキシル基、アルコキシ基、シアノ基、およびハロゲ ン原子およびイオン性親水性基が含まれる。アルキル基 の例には、メチル、エチル、ブチル、イソプロピル、t ープチル、ヒドロキシエチル、メトキシエチル、シアノ エチル、トリフルオロメチル、3-スルホプロピルおよ び4-スルホブチルが含まれる。

【0054】Y₁、Y₂、Y₃およびY₄が表すシクロアル キル基には、置換基を有するシクロアルキル基および無 (例えば、フェニルチオ、2-ブトキシ-5-t-オク 30 置換のシクロアルキル基が含まれる。前記シクロアルキ ル基としては、炭素原子数が5~30のシクロアルキル 基が好ましい。前記置換基の例には、イオン性親水性基 が含まれる。前記シクロアルキル基の例には、シクロへ キシル基が含まれる。

> 【0055】Y1、Y2、Y3およびY4が表すアルケニル 基には、置換基を有するアルケニル基および無置換のア ルケニル基が含まれる。前記アルケニル基としては、炭 素原子数が2~30のアルケニル基が好ましい。前記置 換基の例には、イオン性親水性基が含まれる。前記アル 【0056】Y1、Y2、Y3およびY4が表すアラルキル 基としては、置換基を有するアラルキル基および無置換 のアラルキル基が含まれる。前記アラルキル基として は、炭素原子数が7~30のアラルキル基が好ましい。 前記置換基の例には、イオン性親水性基が含まれる。前 記アラルキル基の例には、ベンジル基、および2-フェ ネチル基が含まれる。

【0057】Y1、Y2、Y3およびY4が表すアリール基 には、置換基を有するアリール基および無置換のアリー ニルカルバモイルオキシ)、シリルオキシ基(例えば、 50 ル基が含まれる。前記アリール基としては、炭素原子数

が7~30のアリール基が好ましい。前記置換基の例に は、アルキル基、アルコキシ基、ハロゲン原子、アルキ ルアミノ基およびイオン性親水性基が含まれる。前記ア リール基の例には、フェニル、pートリル、pーメトキ シフェニル、o-クロロフェニルおよびm-(3-スル ホプロピルアミノ)フェニルが含まれる。

【0058】Y₁、Y₂、Y₃およびY₄が表すヘテロ環基 には、置換基を有するヘテロ環基および無置換のヘテロ 環基が含まれる。前記ヘテロ環基としては、5員または 6員環のヘテロ環基が好ましい。前記置換基の例には、 10 る。 イオン性親水性基が含まれる。前記へテロ環基の例に は、2-ピリジル基、2-チエニル基および2-フリル 基が含まれる。

【0059】Y₁、Y₂、Y₃およびY₄が表すアルキルア ミノ基には、置換基を有するアルキルアミノ基および無 置換のアルキルアミノ基が含まれる。前記アルキルアミ ノ基としては、炭素原子数1~30のアルキルアミノ基 が好ましい。前記置換基の例には、イオン性親水性基が 含まれる。前記アルキルアミノ基の例には、メチルアミ ノ基およびジエチルアミノ基が含まれる。

【0060】Y1、Y2、Y3およびY4が表すアルコキシ 基には、置換基を有するアルコキシ基および無置換のア ルコキシ基が含まれる。前記アルコキシ基としては、炭 素原子数が1~30のアルコキシ基が好ましい。前記置 換基の例には、アルコキシ基、ヒドロキシル基およびイ オン性親水性基が含まれる。前記アルコキシ基の例に は、メトキシ基、エトキシ基、イソプロポキシ基、メト キシエトキシ基、ヒドロキシエトキシ基および3-カル ボキシプロポキシ基が含まれる。

【0061】Y_{1、}Y₂、Y₃およびY₄が表すアリールオ 30 ェニルチオ基およびpートリルチオ基が含まれる。 キシ基には、置換基を有するアリールオキシ基および無 置換のアリールオキシ基が含まれる。前記アリールオキ シ基としては、炭素原子数が6~30のアリールオキシ 基が好ましい。前記置換基の例には、アルコキシ基およ びイオン性親水性基が含まれる。前記アリールオキシ基 の例には、フェノキシ基、p-メトキシフェノキシ基お よびo-メトキシフェノキシ基が含まれる。

【0062】Y₁、Y₂、Y₃およびY₄が表すアミド基に は、置換基を有するアミド基および無置換のアミド基が 含まれる。前記アミド基としては、炭素原子数が2~3 40 0のアミド基が好ましい。前記置換基の例には、イオン 性親水性基が含まれる。前記アミド基の例には、アセト アミド基、プロピオンアミド基、ベンズアミド基および 3、5-ジスルホベンズアミド基が含まれる。

【0063】Y1、Y2、Y3およびY4が表すアリールア ミノ基には、置換基を有するアリールアミノ基および無 置換のアリールアミノ基が含まれる。前記アリールアミ ノ基としては、炭素原子数が6~30のアリールアミノ 基が好ましい。前記置換基の例としては、ハロゲン原子 およびイオン性親水性基が含まれる。前記アリールアミ 50 のカルバモイル基が含まれる。前記置換基の例には、ア

ノ基の例としては、アニリノ基および2ークロロアニリ ノ基が含まれる。

【0064】Y1、Y2、Y3およびY4が表すウレイド基 には、置換基を有するウレイド基および無置換のウレイ ド基が含まれる。前記ウレイド基としては、炭素原子数 が1~30のウレイド基が好ましい。前記置換基の例に は、アルキル基およびアリール基が含まれる。前記ウレ イド基の例には、3-メチルウレイド基、3,3-ジメ チルウレイド基および3-フェニルウレイド基が含まれ

【0065】Y₁、Y₂、Y₃およびY₄が表すスルファモ イルアミノ基には、置換基を有するスルファモイルアミ ノ基および無置換のスルファモイルアミノ基が含まれ る。前記置換基の例には、アルキル基が含まれる。前記 スルファモイルアミノ基の例には、N,N-ジプロピル スルファモイルアミノ基が含まれる。

【0066】Y1、Y2、Y3およびY4が表すアルキルチ オ基には、置換基を有するアルキルチオ基および無置換 のアルキルチオ基が含まれる。前記アルキルチオ基とし ては、炭素原子数が1~30のアルキルチオ基が好まし い。前記置換基の例には、イオン性親水性基が含まれ る。前記アルキルチオ基の例には、メチルチオ基および エチルチオ基が含まれる。

20

【0067】Y1、Y2、Y3およびY4が表すアリールチ オ基には、置換基を有するアリールチオ基および無置換 のアリールチオ基が含まれる。前記アリールチオ基とし ては、炭素原子数が6~30のアリールチオ基が好まし い。前記置換基の例には、アルキル基、およびイオン性 親水性基が含まれる。前記アリールチオ基の例には、フ

【0068】Y₁、Y₂、Y₃およびY₄が表すアルコキシ カルボニルアミノ基には、置換基を有するアルコキシカ ルボニルアミノ基および無置換のアルコキシカルボニル アミノ基が含まれる。前記アルコキシカルボニルアミノ 基としては、炭素原子数が2~30のアルコキシカルボ ニルアミノ基が好ましい。前記置換基の例には、イオン 性親水性基が含まれる。前記アルコキシカルボニルアミ ノ基の例には、エトキシカルボニルアミノ基が含まれ

【0069】Y1、Y2、Y3およびY4が表すスルホンア ミド基には、置換基を有するスルホンアミド基および無 置換のスルホンアミド基が含まれる。前記スルホンアミ ド基としては、炭素原子数が1~30のスルホンアミド 基が好ましい。前記置換基の例には、イオン性親水性基 が含まれる。前記スルホンアミド基の例には、メタンス ルホンアミド、ベンゼンスルホンアミド、および3-カ ルボキシベンゼンスルホンアミドが含まれる。

【0070】Y₁、Y₂、Y₃およびY₄が表すカルバモイ ル基には、置換基を有するカルバモイル基および無置換 ルキル基が含まれる。前記カルバモイル基の例には、メ チルカルバモイル基およびジメチルカルバモイル基が含 まれる。

【0071】Y1、Y2、Y3およびY4が表すスルファモイル基には、置換基を有するスルファモイル基および無置換のスルファモイル基が含まれる。前記置換基の例には、アルキル基、アリール基が含まれる。前記スルファモイル基の例には、ジメチルスルファモイル基およびジー(2ーヒドロキシエチル)スルファモイル基、フェニルスルファモイル基が含まれる。

【0072】Y1、Y2、Y3およびY4が表すスルホニル 基には、置換基を有していてもよいアルキルスルホニル 基、置換基を有していてもよいアリールスルホニル基が 含まれる。前記スルホニル基の例には、メチルスルホニ ル基、フェニルスルホニル基が含まれる。

【0073】Y1、Y2、Y3およびY4が表すアルコキシカルボニル基には、置換基を有するアルコキシカルボニル基が含まれる。前記アルコキシカルボニル基が含まれる。前記アルコキシカルボニル基が含まれる。前記アルコキシカルボニル基が含まれる。前記アルコキシカルボニル基が含まれる。前記アルコキシカルボニル基が含まれる。前記アルコキシカルボニル基が含まれる。前記アルコキシカルボニル基が含まれる。 は、置換基を有するイミド基はおよびエトキシカルボニル基が含まれる。 さまれる。前記イミド基の例に

【0074】Y1、Y2、Y3およびY4が表すヘテロ環オキシ基には、置換基を有するヘテロ環オキシ基および無置換のヘテロ環オキシ基が含まれる。前記ヘテロ環オキシ基としては、5員または6員環のヘテロ環を有するヘテロ環オキシ基が好ましい。前記置換基の例には、ヒドロキシル基、およびイオン性親水性基が含まれる。前記ヘテロ環オキシ基の例には、2ーテトラヒドロピラニル 30オキシ基が含まれる。

【0075】 Y_1 、 Y_2 、 Y_3 および Y_4 が表すアゾ基には、置換基を有するアゾ基および無置換のアゾ基が含まれる。前記アゾ基の例には、p-=トロフェニルアゾ基が含まれる。

【0076】Y₁、Y₂、Y₃およびY₄が表すアシルオキシ基には、置換基を有するアシルオキシ基および無置換のアシルオキシ基が含まれる。前記アシルオキシ基としては、炭素原子数1~30のアシルオキシ基が好ましい。前記置換基の例には、イオン性親水性基が含まれる。前記アシルオキシ基の例には、アセトキシ基およびベンゾイルオキシ基が含まれる。

【0077】Y₁、Y₂、Y₃およびY₄が表すカルバモイルオキシ基には、置換基を有するカルバモイルオキシ基および無置換のカルバモイルオキシ基が含まれる。前記 置換基の例には、アルキル基が含まれる。前記カルバモイルオキシ基の例には、N-メチルカルバモイルオキシ 基が含まれる。

【0078】Y₁、Y₂、Y₃およびY₄が表すシリルオキ はカルガシ基には、置換基を有するシリルオキシ基および無置換 50 ましい。

のシリルオキシ基が含まれる。前記置換基の例には、アルキル基が含まれる。前記シリルオキシ基の例には、トリメチルシリルオキシ基が含まれる。

【0079】Y1、Y2、Y3およびY4が表すアリールオキシカルボニル基には、置換基を有するアリールオキシカルボニル基および無置換のアリールオキシカルボニル基が含まれる。前記アリールオキシカルボニル基としては、炭素原子数が7~30のアリールオキシカルボニル基が好ましい。前記置換基の例には、イオン性親水性基10が含まれる。前記アリールオキシカルボニル基の例には、フェノキシカルボニル基が含まれる。

【0080】Y1、Y2、Y3およびY4が表すアリールオキシカルボニルアミノ基には、置換基を有するアリールオキシカルボニルアミノ基および無置換のアリールオキシカルボニルアミノ基が含まれる。前記アリールオキシカルボニルアミノ基としては、炭素原子数が7~30のアリールオキシカルボニルアミノ基が好ましい。前記置換基の例には、イオン性親水性基が含まれる。前記アリールオキシカルボニルアミノ基の例には、フェノキシカルボニルアミノ基が含まれる。

【0081】Y₁、Y₂、Y₃およびY₄が表すイミド基には、置換基を有するイミド基および無置換のイミド基が含まれる。前記イミド基の例には、N-フタルイミド基およびN-スクシンイミド基が含まれる。

【0082】Y1、Y2、Y3およびY4が表すヘテロ環チオ基には、置換基を有するヘテロ環チオ基および無置換のヘテロ環チオ基が含まれる。前記ヘテロ環チオ基としては、5員または6員環のヘテロ環を有することが好ましい。前記置換基の例には、イオン性親水性基が含まれる。前記ヘテロ環チオ基の例には、2ーピリジルチオ基が含まれる。

【0083】Y₁、Y₂、Y₃およびY₄が表すホスホリル 基には、置換基を有するホスホリル基および無置換のホ スホリル基が含まれる。前記ホスホリル基の例には、フ ェノキシホスホリル基およびフェニルホスホリル基が含 まれる。

【0084】Y₁、Y₂、Y₃およびY₄が表すアシル基には、置換基を有するアシル基および無置換のアシル基が含まれる。前記アシル基としては、炭素原子数が1~12のアシル基が好ましい。前記置換基の例には、イオン性親水性基が含まれる。前記アシル基の例には、アセチル基およびベンソイル基が含まれる。

【0085】前記一般式(I)で表されるフタロシアニン色素は、イオン性親水性基を有することが好ましい。 さらに、フタロシアニン色素一分子中、イオン性親水性 基を少なくとも4個有するものが好ましく、更に、イオン性親水性基がスルホ基および/またはカルボキシル基であるのが好ましい、その中でもスルホ基および/またはカルボキシル基を少なくとも4個有するものが特に好ました。

【0086】a1~a4、b1~b4は、それぞれX1~ X₄、Y₁~Y₄の置換基数を表し、a₁~a₄はそれぞれ 独立に0~4の整数を表し、b₁~b₄はそれぞれ独立に 0~4の整数を表す。ここで、a₁~a₄及びb₁~b₄が 2以上の整数を表すとき、複数のX₁~X₄およびY₁~ Y₄はそれぞれ同一でも異なっていても良い。

【0087】a1、b1は、a1+b1=4の関係を満たす それぞれ独立の0~4の整数を表し、特に好ましいの は、a₁が1または2を表し、b₁が3または2を表す組 表す組み合わせが最も好ましい。

【0088】a₂、b₂は、a₂+b₂=4の関係を満たす それぞれ独立の0~4の整数を表し、特に好ましいの は、azが1または2を表し、bzが3または2を表す組 み合わせであり、その中でもazが1を表し、bzが3を 表す組み合わせが最も好ましい。

【0089】a₃、b₃は、a₃+b₃=4の関係を満たす それぞれ独立の0~4の整数を表し、特に好ましいの は、a3が1または2を表し、b3が3または2を表す組 み合わせであり、その中でもasが1を表し、bsが3を 20 する基を置換基として有することがより好ましい。 表す組み合わせが最も好ましい。

【0090】a4、b4は、a4+b4=4の関係を満たす それぞれ独立の0~4の整数を表し、特に好ましいの は、a4が1または2を表し、b4が3または2を表す組 み合わせであり、その中でも a 4が 1 を表し、 b 4が 3 を 表す組み合わせが最も好ましい。

【0091】Mは、水素原子、金属元素またはその酸化 物、水酸化物もしくはハロゲン化物を表す。Mとして好 ましい物は、水素原子、金属原子としては、Li、Na、 o. Ni. Ru. Rh. Pd. Os. Ir. Pt. Cu. Ag. Au. Zn. C d、Hg、Al、Ga、In、Si、Ge、Sn、Pb、Sb、Bi等が挙げ られる。酸化物としては、VO、GeO等が挙げられる。 ま た、水酸化物としては、Si (OH) 2、Cr (OH) 2、Sn (O H) 2等が挙げられる。さらに、ハロゲン化物としては、 AlCl、SiCl2、VCl、VCl2、VOCl、FeCl、GaCl、ZrCl等が 挙げられる。なかでも特に、Cu、Ni、Zn、Al等が好まし く、Cuが最も好ましい。

【0092】また、L (2価の連結基)を介してPc (フタロシアニン環) が2量体(例えば、Pc-M-L 40 を少なくとも4個以上有するものが最も好ましい。 -M-Pc) または3量体を形成してもよく、その時の Mはそれぞれ同一であっても異なるものであってもよ い。

【0093】Lで表される2価の連結基は、オキシ基-〇一、チオ基一S一、カルボニル基一CO一、スルホニ ル基-SO₂-、イミノ基-NH-、またはメチレン基 -CH₂-が好ましい。

【0094】前記一般式(1)で表されるフタロシアニ ン色素として特に好ましい組み合わせは以下の通りであ る。

【0095】X₁~X₄としては、それぞれ独立に-SO 2-Zまたは-SO2NR1R2が特に好ましい。

【0096】21はそれぞれ独立に、置換もしくは無置 換のアルキル基、置換もしくは無置換のアリール基、置 換もしくは無置換のヘテロ環基が好ましく、その中でも 置換アルキル基、置換アリール基、置換ヘテロ環基が最 も好ましい。

【0097】R」はそれぞれ独立に、水素原子、置換も しくは無置換のアルキル基、置換もしくは無置換のアリ み合わせであり、その中でもa₁が1を表し、b₁が3を 10 一ル基、置換もしくは無置換のヘテロ環基が好ましく、 その中でも水素原子、置換アルキル基、置換アリール 基、置換ヘテロ環基が最も好ましい。

> 【0098】R₂はそれぞれ独立に、置換もしくは無置 換のアルキル基、置換もしくは無置換のアリール基、置 換もしくは無置換のヘテロ環基が好ましく、その中でも 置換アルキル基、置換アリール基、置換ヘテロ環基が最 も好ましい。

> 【0099】更に、R1とR2のうちの少なくとも一方が イオン性親水性基かイオン性親水性基を置換基として有

【0100】Y₁~Y₄は水素原子、ハロゲン原子、アル キル基、アリール基、シアノ基、アルコキシ基、アミド 基、ウレイド基、スルホンアミド基、カルバモイル基、 スルファモイル基、アルコキシカルボニル基、カルボキ シル基、およびスルホ基が好ましく、特に水素原子、ハ ロゲン原子、シアノ基、カルボキシル基、およびスルホ 基が好ましく、水素原子が最も好ましい。

【0101】a1~a4はそれぞれ独立に1または2であ ることが好ましく、特に1であることが好ましい。b1 K、Mg、Ti、Zr、V、Nb、Ta、Cr、Mo、W、Mn、Fe、C 30 ~ b aはそれぞれ独立に、 3 または 2 であることが好ま しく、特に3であることが好ましい。

> 【0102】Mは、水素原子、金属元素またはその酸化 物、水酸化物もしくはハロゲン化物を表し、特にCu、N i、Zn、Alが好ましく、なかでも特に特にCuが最も好ま しい。前記一般式(I)で表されるフタロシアニン色素 はイオン性親水性基を含むことが好ましく、フタロシア ニン色素一分子中、イオン性親水性基を少なくとも4個 以上有するものがより好ましく、特に、イオン性親水性 基がスルホ基であるのが好ましい、その中でもスルホ基

【0103】前記一般式(1)で表される化合物の好ま しい置換基の組み合わせについては、種々の置換基の少 なくとも1つが前記の好ましい基である化合物が好まし、 く、より多くの種々の置換基が前記好ましい基である化 合物がより好ましく、全ての置換基が前記好ましい基で ある化合物が最も好ましい。

【0104】前記一般式(1)で表されるフタロシアニ ン色素の中でも、上記一般式(II)で表される構造のフ タロシアニン色素がより好ましい。以下に本発明の一般 50 式 (11) で表されるフタロシアニン色素について詳しく

述べる。

【0105】前記一般式(II)において、X11~X14、 Y₁₁~Y₁₈は一般式(I)の中のX₁~X₄、Y₁~Y₄と それぞれ同義であり、好ましい例も同じである。また、 Mは一般式(I)中のMと同義であり、好ましい例も同 様である。

【0106】一般式 (II) 中、a 11~a 14は4≦a 11+ a₁₂+a₁₃+a₁₄≤8の範囲であるそれぞれ独立の1ま たは2の整数を表し、特に好ましいのは4≦a11+a12 + a 13+ a 14≤6 であり、その中でも特に好ましいのは 10 $a_{11} = a_{12} = a_{13} = a_{14} = 1$ のときである。

【0107】一般式(II)で表されるフタロシアニン色 素の中でも、特に好ましい置換基の組み合わせは、以下 の通りである。

【0108】 X11~ X14としては、それぞれ独立に一S $O_2 - Z_{11}$ または $-SO_2NR_{11}R_{12}$ が特に好ましい。

【0109】 Z 11はそれぞれ独立に、置換もしくは無置 換のアルキル基、置換もしくは無置換のアリール基、置 換もしくは無置換のヘテロ環基が好ましく、その中でも 置換アルキル基、置換アリール基、置換へテロ環基が最 20 も好ましい。

【0110】Riiはそれぞれ独立に、水素原子、置換も しくは無置換のアルキル基、置換もしくは無置換のアリ ール基、置換もしくは無置換のヘテロ環基が好ましく、 その中でも水素原子、置換アルキル基、置換アリール 基、置換ヘテロ環基が最も好ましい。

【0111】R₁₂はそれぞれ独立に、置換もしくは無置 換のアルキル基、置換もしくは無置換のアリール基、置 換もしくは無置換のヘテロ環基が好ましく、その中でも 置換アルキル基、置換アリール基、置換ヘテロ環基が最 30 も好ましい。

【0112】更に、R11とR12のうちの少なくとも一方 がイオン性親水性基かイオン性親水性基を置換基として 有する基を置換基として有することがより好ましい。

【0113】Y11~Y18はそれぞれ水素原子、ハロゲン 原子、アルキル基、アリール基、シアノ基、アルコキシ 基、アミド基、ウレイド基、スルホンアミド基、カルバ モイル基、スルファモイル基、アルコキシカルボニル 基、カルボキシル基、およびスルホ基が好ましく、特に 水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、カルボキシル基、 40 およびスルホ基が好ましく、水素原子が最も好ましい。 【0114】a₁₁~a₁₄はそれぞれ独立に1または2で

あることが好ましく、特に全てが1であることが好まし

【0115】Mは、水素原子、金属元素またはその酸化 物、水酸化物もしくはハロゲン化物を表し、特にCu、N i、Zn、Alが好ましく、なかでも特に特にCuが最も好ま LW.

【0116】前記一般式(1)で表されるフタロシアニ ン色素の中でも、上記一般式 (III) で表される構造の 50 好ましい例も同じである。また、Mは一般式 (I) 中の

フタロシアニン色素が更に好ましい。本発明の一般式 (III) で表されるフタロシアニン色素について以下に 詳しく述べる。

【0117】前記一般式(III)において、X21~X24 は一般式(I)の中のX₁~X₄とそれぞれ同義であり、 好ましい例も同じである。また、Mは一般式(I)中の Mと同義であり、好ましい例も同様である。

【0118】一般式 (II) 中、a11~a14は4≦a11+ a₁₂+a₁₃+a₁₄≤8の範囲であるそれぞれ独立の1ま たは2の整数を表し、特に好ましいのは4≦a11+a12 + a 13+ a 14≤6であり、その中でも特に好ましいのは a 11 = a 12 = a 13 = a 14 = 1 のときである。

【0119】一般式(III)で表されるフタロシアニン 色素の中でも、特に好ましい置換基の組み合わせは、以 下の通りである。

【0120】X₂₁~X₂₄としては、それぞれ独立に-S $O_2 - Z_{21}$ または $-SO_2NR_{21}R_{22}$ が特に好ましい。

【0121】 Z21はそれぞれ独立に、置換もしくは無置 換のアルキル基、置換もしくは無置換のアリール基、置 換もしくは無置換のヘテロ環基が好ましく、その中でも 置換アルキル基、置換アリール基、置換へテロ環基が最 も好ましい。

【0122】Rziはそれぞれ独立に、水素原子、置換も しくは無置換のアルキル基、置換もしくは無置換のアリ ール基、置換もしくは無置換のヘテロ環基が好ましく、 その中でも水素原子、置換アルキル基、置換アリール 基、置換ヘテロ環基が最も好ましい。

【0123】R22はそれぞれ独立に、置換もしくは無置 換のアルキル基、置換もしくは無置換のアリール基、置 換もしくは無置換のヘテロ環基が好ましく、その中でも 置換アルキル基、置換アリール基、置換ヘテロ環基が最 も好ましい。

【0124】 更に、R21とR22のうちの少なくとも一方 がイオン性親水性基かイオン性親水性基を置換基として 有する基を置換基として有することがより好ましい。

【0125】a21~a24はそれぞれ独立に1または2で あることが好ましく、特に全てが1であることが好まし

【0126】Mは、水素原子、金属元素またはその酸化 物、水酸化物もしくはハロゲン化物を表し、特にCu、N i、Zn、Alが好ましく、なかでも特に特にCuが最も好ま

【0127】前記一般式(I)で表されるフタロシアニ ン色素の中でも、上記一般式(III)で表される構造の フタロシアニン色素が更に好ましい。本発明の一般式 (111) で表されるフタロシアニン色素について以下に 詳しく述べる。

【0128】前記一般式(III)において、X21~X24 は一般式(I)の中のX₁~X₄とそれぞれ同義であり、

Mと同義であり、好ましい例も同様である。

【0129】一般式 (II) 中、a 11~a 14は4≦a 11+ a₁₂+a₁₃+a₁₄≤8の範囲であるそれぞれ独立の1ま たは2の整数を表し、特に好ましいのは4≦a11+a12 + a 13+ a 14≤6であり、その中でも特に好ましいのは $a_{11} = a_{12} = a_{13} = a_{14} = 1$ のときである。

【0130】一般式(III)で表されるフタロシアニン 色素の中でも、特に好ましい置換基の組み合わせは、以 下の通りである。

 $O_2 - Z_{21}$ または $- S O_2 N R_{21} R_{22}$ が特に好ましい。

【0132】乙臼はそれぞれ独立に、置換もしくは無置 換のアルキル基、置換もしくは無置換のアリール基、置 換もしくは無置換のヘテロ環基が好ましく、その中でも 置換アルキル基、置換アリール基、置換ヘテロ環基が最 も好ましい。

【0133】R21はそれぞれ独立に、水素原子、置換も しくは無置換のアルキル基、置換もしくは無置換のアリ ール基、置換もしくは無置換のヘテロ環基が好ましく、 その中でも水素原子、置換アルキル基、置換アリール 基、置換ヘテロ環基が最も好ましい。

【0134】R22はそれぞれ独立に、置換もしくは無置 換のアルキル基、置換もしくは無置換のアリール基、置 換もしくは無置換のヘテロ環基が好ましく、その中でも 置換アルキル基、置換アリール基、置換へテロ環基が最 も好ましい。

【0135】更に、R21とR22のうちの少なくとも一方 がイオン性親水性基かイオン性親水性基を置換基として 有する基を置換基として有することがより好ましい。

【0136】a21~a24はそれぞれ独立に1または2で 30 あることが好ましく、特に全てが1であることが好まし

【0137】Mは、水素原子、金属元素またはその酸化 物、水酸化物もしくはハロゲン化物を表し、特にCu、N :、Zn、Alが好ましく、なかでも特に特にCuが最も好ま UN.

【0138】前記一般式(II)、(III)で表されるフ タロシアニン色素は、イオン性親水性基を含むことが好 ましく、フタロシアニン色素一分子中、イオン性親水性 基を少なくとも4個以上有するものがより好ましく、特 40 に、イオン性親水性基がスルホ基であるのが好ましい、 その中でもスルホ基を少なくとも4個以上有するものが 最も好ましい。

【0139】前記一般式(II)、(III)で表される化 合物の好ましい置換基の組み合わせについては、種々の 置換基の少なくとも1つが前記の好ましい基である化合 物が好ましく、より多くの種々の置換基が前記好ましい 基である化合物がより好ましく、全ての置換基が前記好 ましい基である化合物が最も好ましい。

【0140】水性媒体中に対する溶解性または分散性を 50 s' $(P.~1\sim5.4)$ 等に記載、引用もしくはこれらに

良好とするために、前記一般式(I)、(II)および(I II)で表されるフタロシアニン色素は、分子内に少なく とも4つ以上のイオン性親水性基を有することが好まし い。置換基としてのイオン性親水性基には、スルホ基、 カルボキシル基および4級アンモニウムが含まれる。カ ルボキシル基およびスルホ基は塩の状態であってもよ く、塩を形成する対イオンの例には、アルカリ金属イオ ン(例、ナトリウムイオン、カリウムイオン)および有 機力チオン (例、テトラメチルグアニジウムイオン) が 【0131】X21~X24としては、それぞれ独立に一S 10 含まれる。中でも、スルホ基およびカルボキシル基が好 ましい。またスルホ基および/またはカルボキシル基を 少なくとも4個以上含むことが特に好ましい。

> 【0141】一般に、インクジェット記録用インク組成 物として種々のフタロシアニン誘導体を使用することが 知られている。前記一般式(1)で表されるフタロシア ニン誘導体は、その合成時において不可避的に置換基X n (n=1~4) およびYm (m=1~4) の置換位置 異性体を含む場合があるが、これら置換位置異性体は互 いに区別することなく同一誘導体として見なしている場 20 合が多い。

【0142】本明細書中で定義するフタロシアニン色素 において構造が異なる場合とは、前記一般式(1)で説 明すると、置換基Xn(n=1~4)およびYm(m= 1~4)の構成原子種が異なる場合、数が異なる場合も しくは位置が異なる場合の何れかである。

【0143】本発明において、前記一般式(I)、(I I) および (III) で表されるフタロシアニン色素の構造 が異なる(特に、置換位置)誘導体を以下の三種類に分 類して定義する。

【0144】(1) β-位置換型: (2及び/又は3位、 6及び/又は7位、10及び/又は11位、14及び/ 又は15位に特定の置換基を有するフタロシアニン色 素)

【0145】(2) α-位置換型:(1及び/又は4位、 5及び/又は8位、9及び/又は12位、13及び/又 は16位に特定の置換基を有するフタロシアニン色素) 【O 1 4 6】 (3) α, β-位混合置換型: (1~16位 に規則性なく、特定の置換基を有するフタロシアニン色

【0147】本明細書中において、構造が異なる(特 に、置換位置) フタロシアニン色素の誘導体を説明する 場合、上記 β -位置換型、 α -位置換型、 α , β -位混合 置換型を使用する。

【0148】本発明に用いられるフタロシアニン誘導体 は、例えば白井一小林共著、(株)アイピーシー発行 「フタロシアニンー化学と機能ー」(P. 1~62)、 C. C. Leznoff-A. B. P. Lever共 著、VCH発行'Phthalocyanines-P roperties and Application

類似の方法を組み合わせて合成することができる。

【0149】本発明の一般式(I)で表されるフタロシ アニン化合物は、世界特許00/17275、同00/ 08103、同00/08101、同98/4185 3、特開平10-36471号などに記載されているよ うに、例えば無置換のフタロシアニン化合物のスルホン 化、スルホニルクロライド化、アミド化反応を経て合成 することができる。この場合、スルホン化がフタロシア ニン核のどの位置でも起こり得る上にスルホン化される 個数も制御が困難である。従って、このような反応条件 10 でスルホ基を導入した場合には、生成物に導入されたス ルホ基の位置と個数は特定できず、必ず置換基の個数や 置換位置の異なる混合物を与える。従ってそれを原料と して本発明の化合物を合成する時には、ヘテロ環置換ス ルファモイル基の個数や置換位置は特定できないので、 本発明の化合物としては置換基の個数や置換位置の異な る化合物が何種類か含まれる混合物として得られる。

【0150】前述したように、例えばスルファモイル基のような電子求引性基を数多くフタロシアニン核に導入*

*すると酸化電位がより貴となり、オゾン耐性が高まる。 上記の合成法に従うと、電子求引性基が導入されている 個数が少ない、即ち酸化電位がより卑であるフタロシア ニン色素が混入してくることが避けられない。従って、 オゾン耐性を向上させるためには、酸化電位がより卑で ある化合物の生成を抑えるような合成法を用いることが より好ましい。

【0151】それに対して、上記一般式 (II) で表されるフタロシアニン化合物は、例えば下記構造式で表されるフタロニトリル誘導体 (化合物P) および/またはジイミノイソインドリン誘導体 (化合物Q) を一般式 (IV) で表される金属誘導体と反応させるか、或いは下記構造式で表される4-スルホフタロニトリル誘導体 (化合物R) と一般式 (IV) で表される金属誘導体を反応させて得られるテトラスルホフタロシアニン化合物から誘導することができる。

[0152]

【化7】

【0153】上記各式中、 X_p は上記一般式(II)における X_{11} 、 X_{12} 、 X_{13} または X_{14} に相当する。また Y_q または Y_q ′はそれぞれ上記一般式(II)における Y_{11} 、 Y_{12} 、 Y_{13} 、 Y_{14} 、 Y_{15} 、 Y_{16} 、 Y_{17} または Y_{18} に相当する。化合物Rにおいて、M′はカチオンを表す

【0154】一般式 (IV) M- (Y) d

【0155】一般式(IV)中、Mは前記一般式(I)および(II)のMと同義であり、Yはハロゲン原子、酢酸陰イオン、アセチルアセトネート、酸素などの1価又は2価の配位子を示し、dは1~4の整数である。

【0156】即ち、上記の合成法に従えば、望みの置換基を特定の数だけ導入することができるのである。特に本発明のように酸化電位を高くするために電子求引性基を数多く導入したい場合には、この合成法は一般式

(I) の合成法として前記した合成方法と比較して極めて優れたものである。

【0157】一般式(IV)で示される金属誘導体としては、Al、Si、Ti、V、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Ge、Ru、Rh、Pd、In、Sn、Pt、Pbのハロゲン化物、カルボン酸誘導体、硫酸塩、硝酸塩、カルボニル化合物、酸化物、錯体等が挙げられる。具体例としては塩化銅、臭化銅、沃化銅、塩化ニッケル、臭化ニッケル、作酸コバルト、集化鉄、塩化亜鉛、臭化亜

鉛、沃化亜鉛、酢酸亜鉛、塩化バナジウム、オキシ三塩 化バナジウム、塩化パラジウム、酢酸パラジウム、塩化 アルミニウム、塩化マンガン、酢酸マンガン、アセチル アセトンマンガン、塩化マンガン、塩化鉛、酢酸鉛、塩 30 化インジウム、塩化チタン、塩化スズ等が挙げられる。 【0158】一般式(IV)で表される金属誘導体とフタ ロニトリル化合物P~Rの使用量は、特に限定的ではな

いが、モル比で1:3~1:6が好ましい。

【0159】反応は通常、溶媒の存在下に行われる。溶媒としては、沸点80℃以上、好ましくは、30℃以上の有機溶媒が用いられる。例えばnーアミルアルコール、nーヘキサノール、シクロヘキサノール、2ーペプタノール、1ーオクタノール、2ーエチルヘキサノール、1ーオクタノール、2ーエチルヘキサノール、グリコール、エチャングリコール、プロピレングリコール、エトキシエタノール、プロポキシエタノール、ブトキシエタノール、ジメチルアミノエタノール、ジエチルアミノエタノール、ドリクロロベンゼン、クロロナフタレン、スルフォラン、ニトロベンゼン、キノリン、尿素等がある。溶媒の使用量はフタロニトリル化合物の1~100重量倍、好ましくは5~20重量倍である。

る。具体例としては塩化銅、臭化銅、沃化銅、塩化ニッ 【0160】反応において触媒として1,8-ジアザビケル、臭化ニッケル、酢酸ニッケル、塩化コバルト、臭 シクロ[5.4.0]-7-ウンデセン(DBU)或い化コバルト、酢酸コバルト、塩化鉄、塩化亜鉛、臭化亜 50 はモリブデン酸アンモニウムを添加しても良い。添加量

はフタロニトリル化合物1モルに対して、0.1~10 倍モル好ましくは0.5~2倍モルである。

【0161】反応温度は80~300 $\mathbb C$ 、好ましくは100~250 $\mathbb C$ の反応温度の範囲にて行なうのが好ましく、130~230 $\mathbb C$ の反応温度の範囲にて行なうのが特に好ましい。80 $\mathbb C$ 以下では反応速度が極端に遅い。300 $\mathbb C$ 以上ではフタロシアニン化合物の分解が起こる可能性がある。

【0162】反応時間は2~20時間、好ましくは5~15時間の反応時間の範囲にて行なうのが好ましく、510~10時間の反応時間の範囲にて行なうのが特に好ましい。2時間以下では未反応原料が多く存在し、20時間以上ではフタロシアニン化合物の分解が起こる可能性がある。

【0163】これらの反応によって得られる生成物は通常の有機合成反応の後処理方法に従って処理した後、精製してあるいは精製せずに供することができる。

【0164】すなわち、例えば、反応系から遊離したものを精製せずに、あるいは再結晶、カラムクロマトグラフィー(例えば、ゲルパーメーションクロマトグラフィ 20(SEPHADEX™LH-20:Pharmacia製)等にて精製する操作を単独、あるいは組み合わせて行ない、提供することができる。

【0165】あるいは反応終了後、反応溶媒を留去して、あるいは留去せずに水、または氷にあけ、中和してあるいは中和せずに遊離したものを精製せずに、あるいは再結晶、カラムクロマトグラフィー等にて精製する操作を単独に、あるいは組み合わせて行なった後、提供することができる。

【0166】また、反応終了後、反応溶媒を留去して、 30 あるいは留去せずに水、または氷にあけ中和して、あるいは中和せずに、有機溶媒/水溶液にて抽出したものを精製せずに、あるいは晶析、カラムクロマトグラフィーにて精製する操作を単独あるいは組み合わせて行なった後、提供することができる。

【0167】かくして得られる前記一般式(II)で表されるフタロシアニン化合物は、通常、Xpの各置換位置における異性体である下記一般式 $(a-1) \sim (a-4)$ で表される化合物の混合物となっている。

[0168]

【化8】

- 般式(a-1)
R4
H N N H H R1
R3 H N H H R1

【0169】 【化9】

40

31 — 极式(a-3) H N N H H R1

【0170】すなわち、前記一般式 $(a-1) \sim (a-4)$ で表される化合物は、 β -位置換型(2及びまたは3位、6及びまたは7位、10及びまたは11位、14及びまたは15位に特定の置換基を有するフタロシアニン色素)である。

【0171】本発明における一般式 (II) の化合物は β 一位置換型にあたる。 α , β 一位混合置換型化合物は置換基の位置、数の異なる化合物の混合物であり、 β 一位置換型化合物は置換基の位置の異なる化合物の混合物である。本発明では、いずれの置換型においても酸化電位が1.0V (v s SCE) よりも貴であることが堅牢性の向上に非常に重要であることが見出され、その効果の大きさは前記先行技術から全く予想することができないものであった。また、原因は詳細には不明であるが、中でも α , β 一位混合置換型よりは β 一位置換型の方が色相・光堅牢性・オゾンガス耐性等において優れている傾向にあった。

【0172】前記一般式(I)または(II)で表されるフタロシアニン色素の具体例(例示化合物101~14 20 3)を下記に示すが、本発明に用いられるフタロシアニン色素は、下記の例に限定されるものではない。

【0173】 【化10】

34

例示化合物

(101)

$$SO_3Na$$

$$N - Cu - N$$

$$N - SO_2NH - SO_3Na$$

$$SO_3Na$$

$$SO_3Na$$

$$SO_3Na$$

[0174]

例示化合物

35

(103)

(103)
$$SO_2NH - (n)C_8H_{17}$$

HNO₂S $N - CU - N - SO_2NH - (n)C_8H_{17}$

(n)C₈H₁₇
 $N - N - N - (n)C_8H_{17}$

(104)

[0175]

例示化合物

(106) $SO_{2}NH \longrightarrow OH$ $N \longrightarrow NO_{2}S \longrightarrow N-CU-N \longrightarrow SO_{2}NH \longrightarrow OH$ $SO_{2}NH \longrightarrow N \longrightarrow OH$ $SO_{2}NH \longrightarrow N \longrightarrow OH$ $SO_{2}NH \longrightarrow OH$ $SO_{2}NH \longrightarrow OH$

[0176]

39

例示化合物

(107)

(108)

[0177]

【化14】

(110)

[0178]

例示化合物

(111)

43

(112)

$$SO_2NH$$
 SO_3K
 N N N N N N SO_2NH SO_3K
 SO_2NH SO_3K
 SO_2NH SO_3K

[0179]

化合物 No.	М	X	8
113	Cu	-SOJNH-SOJNB	· 1
114	Cu	-SO ₂ N -SO ₃ Na	1
115	Си	—SO₂NH~~ ^{SO₂K}	1
116	Cu	-502NH^^N N	1
117	Cu	—SO _Z NH∕~> ^{OEt}	1
118	Cu	— SO•MH- √ (п)С _Ф Н₁7	1
119	Cu	−so _ž nh∕∕co _ž k	1
120	Cu	-so₂v co₂va	1

[0180]

【表2】

化合物 No.	M	X	а
121	Cu	-so₂-<\s\s\so₃κ	1
122	Ü	-sc₂~^so,,\u00e4a	1
123	Zn	- SO ₂ NH-CSO ₂ Nm	1
124	Zn	-so ₂ NH-√s,N	1
125	Zn	-so₂~^so₃ĸ	1
126	Ni	−so _r N so _r Na	1
127	Ni	-so,NH-(N) so,K	1
128	Ni	-so₂~~so₃na	1

【0181】 【表3】

化合物 No.	М	X	а
129	Си	-50 ₂ NH-NNN N60 ₂ S SO ₃ Na	1
130	Cu	-so _ž nh-so _ž k	1
131	Cu	`so₃k s~so₃nb −so₃nh-<,	1
132	Cu	- SO ₂ NH-N SO ₂ NB	1
133	Cu	—so,n s	1
134	Cu	−SO ₂ ^^SO ₃ NB	1
135	Сп	-so ₂	1
136	Cu	-so ₂	1

【0182】 【表4】

※ 棄中、(Y., Y.,)、(Y., Y.,)、(Y., Y.,)、(Y., Y.,) の各組みの単体似は、それぞれ独立に頃不同である。

次数中、 (1	※数中、(T ₁₁ 、T ₁₂)、(T ₁₃ 、T ₁₄ 、(T ₁₅ 、T ₁₆)、(T ₁₇ 、T ₁₈)の存储かの具体例は、てれてれる立には下向である。									
化合物 No.	М	X	Y,,,Y,,	Y ₁₃ ,Y ₁₄	Y ₁₅ , Y ₁₈	Y,7, Y,8	a			
137	Cu	-so2kh- khso2- so3k	H, CI	H, Ci	н, сі	н, сі	1			
138	Cu	−so _z N ○OEt	н, сі	H, CI	H, CI	H, CI	1			
139	Cu	−so₂ <u></u> ^so₃k	н, сі	H, CI	H, CI	H, CI	1			
140	Cu	-so ₂	CI, CI	CI, CI	Ci, Ci	CI, CI	1			
141	Cu	-so₂- { }-co₂κ	H, CI	H, CI	H, CI	H, CI	1			

[0183]

(143)

【0184】前記一般式(1)で表されるフタロシアニ ある。また、一般式(II)で表されるフタロシアニン色ン色素は、前述した特許に従えば合成することが可能で 50 素は、例えば特願2001-24352号に記載の方法

により合成することができる。また、出発物質、色素中 間体及び合成ルートについてはこれらにより限定される ものでない。

【0185】本発明の色素の用途としては、画像、特に カラー画像を形成するための材料が挙げられ、具体的に は、以下に詳述するインクジェット方式記録材料を初め として、感熱転写型画像記録材料、感圧記録材料、電子 写真方式を用いる記録材料、転写式ハロゲン化銀感光材 料、印刷インク、記録ペン等であり、好ましくはインク ジェット方式記録材料、感熱転写型画像記録材料、電子 10 写真方式を用いる記録材料であり、更に好ましくはイン クジェット方式記録材料である。また、米国特許480 8501号、特開平6-35182号などに記載されて いるLCDやCCDなどの固体撮像素子で用いられているカラ ーフィルター、各種繊維の染色のための染色液にも適用 できる。本発明の色素は、その用途に適した溶解性、熱 移動性などの物性を、置換基により調整して使用する。 また、本発明の色素は、用いられる系に応じて均一な溶 解状態、乳化分散のような分散された溶解状態、固体分 散状態で使用する事が出来る。

【0186】 [インクジェット記録用インク] インクジ エット記録用インクは、親油性媒体や水性媒体中に前記 フタロシアニン色素を溶解及び/又は分散させることに よって作製することができる。好ましくは、水性媒体を 用いる場合である。必要に応じてその他の添加剤を、本 発明の効果を害しない範囲内において含有される。その 他の添加剤としては、例えば、乾燥防止剤(湿潤剤)、 褪色防止剤、乳化安定剤、浸透促進剤、紫外線吸収剤、 防腐剤、防黴剤、pH調整剤、表面張力調整剤、消泡 剤、粘度調整剤、分散剤、分散安定剤、防錆剤、キレー 30 ト剤等の公知の添加剤が挙げられる。これらの各種添加 剤は、水溶性インクの場合にはインク液に直接添加す る。油溶性染料を分散物の形で用いる場合には、染料分 散物の調製後分散物に添加するのが一般的であるが、調 製時に油相または水相に添加してもよい。

【0187】前記乾燥防止剤はインクジェット記録方式 に用いるノズルのインク噴射口において該インクジェッ ト用インクが乾燥することによる目詰まりを防止する目 的で好適に使用される。

【0188】前記乾燥防止剤としては、水より蒸気圧の 40 低い水溶性有機溶剤が好ましい。具体的な例としてはエ チレングリコール、プロピレングリコール、ジエチレン グリコール、ポリエチレングリコール、チオジグリコー ル、ジチオジグリコール、2-メチル-1、3-プロパ ンジオール、1、2、6ーハキサントリオール、アビブ レングリコール誘導体、グリセリン、トリメチロールプ ロパン等に代表される多価アルコール類、エチレングリ コールモノメチル (又はエチル) エーテル、ジエチレン グリコールモノメチル (又はエチル) エーテル、トリエ

の多価アルコールの低級アルキルエーテル類、2-ピロ リドン、N-メチルー2-ピロリドン、1、3-ジメチ ルー2-イミダゾリジノン、N-エチルモルホリン等の 複素環類、スルホラン、ジメチルスルホキシド、3-ス ルホレン等の含硫黄化合物、ジアセトンアルコール、ジ エタノールアミン等の多官能化合物、尿素誘導体が挙げ られる。これらのうちグリセリン、ジエチレングリコー ル等の多価アルコールがより好ましい。また上記の乾燥 防止剤は単独で用いても良いし2種以上併用しても良 い。これらの乾燥防止剤はインク中に10~50重量% 含有することが好ましい。

【0189】前記浸透促進剤は、インクジェット用イン クを紙により良く浸透させる目的で好適に使用される。 前記浸透促進剤としてはエタノール、イソプロパノー ル、ブタノール、ジ(トリ)エチレングリコールモノブ チルエーテル、1,2-ヘキサンジオール等のアルコー ル類やラウリル硫酸ナトリウム、オレイン酸ナトリウム やノニオン性界面活性剤等を用いることができる。これ らはインク中に5~30重量%含有すれば通常充分な効 果があり、印字の滲み、紙抜け (プリントスルー)を起 こさない添加量の範囲で使用するのが好ましい。

【0190】前記紫外線吸収剤は、画像の保存性を向上 させる目的で使用される。前記紫外線吸収剤としては特 開昭58-185677号公報、同61-190537 号公報、特開平2-782号公報、同5-197075 号公報、同9-34057号公報等に記載されたベンゾ トリアゾール系化合物、特開昭46-2784号公報、 特開平5-194483号公報、米国特許第32144 63号等に記載されたベンゾフェノン系化合物、特公昭 48-30492号公報、同56-21141号公報、 特開平10-88106号公報等に記載された桂皮酸系 化合物、特開平4-298503号公報、同8-534 27号公報、同8-239368号公報、同10-18 2621号公報、特表平8-501291号公報等に記 載されたトリアジン系化合物、リサーチディスクロージ ャーNo. 24239号に記載された化合物やスチルベ ン系、ベンズオキサゾール系化合物に代表される紫外線 を吸収して蛍光を発する化合物、いわゆる蛍光増白剤も 用いることができる。

【0191】前記褪色防止剤は、画像の保存性を向上さ せる目的で使用される。前記褪色防止剤としては、各種 の有機系及び金属錯体系の褪色防止剤を使用することが できる。有機の褪色防止剤としてはハイドロキノン類、 アルコキシフェノール類、ジアルコキシフェノール類、 フェノール類、アニリン類、アミン類、インダン類、ケ ロマン類、アルコキシアニリン類、ヘテロ環類などがあ り、金属錯体としてはニッケル錯体、亜鉛錯体などがあ る。より具体的にはリサーチディスクロージャーNo. 17643の第VIIの I ないし J 項、同No. 1516 チレングリコールモノエチル (又はブチル) エーテル等 50 2、同No. 18716の650頁左欄、同No. 36

544の527頁、同No. 307105の872頁、 同No. 15162に引用された特許に記載された化合 物や特開昭62-215272号公報の127頁~13 7頁に記載された代表的化合物の一般式及び化合物例に 含まれる化合物を使用することができる。

【0192】前記防黴剤としてはデヒドロ酢酸ナトリウ ム、安息香酸ナトリウム、ナトリウムピリジンチオンー 1-オキシド、p-ヒドロキシ安息香酸エチルエステ ル、1、2-ベンズイソチアゾリン-3-オンおよびそ の塩等が挙げられる。これらはインク中に0.02~ 1.00重量%使用するのが好ましい。

【0193】前記pH調整剤としては前記中和剤(有機 塩基、無機アルカリ)を用いることができる。前記pH 調整剤はインクジェット用インクの保存安定性を向上さ せる目的で、該インクジェット用インクが p H 6~10 と夏用に添加するのが好ましく、pH7~10となるよ うに添加するのがより好ましい。

【0194】前記表面張力調整剤としてはノニオン、カ チオンあるいはアニオン界面活性剤が挙げられる。尚、 本発明のインクジェット用インクの表面張力は25~7 20 OmPa·sが好ましい。さらに25~60mN/mが 好ましい。また本発明のインクジェット用インクの粘度 は30mPa・s以下が好ましい。更に20mPa・s 以下に調整することがより好ましい。界面活性剤の例と しては、脂肪酸塩、アルキル硫酸エステル塩、アルキル ベンゼンスルホン酸塩、アルキルナフタレンスルホン酸 塩、ジアルキルスルホコハク酸塩、アルキルリン酸エス テル塩、ナフタレンスルホン酸ホルマリン縮合物、ポリ オキシエチレンアルキル硫酸エステル塩等のアニオン系 界面活性剤や、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、 ポリオキシエチレンアルキルアリルエーテル、ポリオキ シエチレン脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステ ル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ポ リオキシエチレンアルキルアミン、グリセリン脂肪酸エ ステル、オキシエチレンオキシプロピレンブロックコポ ッマー等のノニオン系界面活性剤が好ましい。また、ア セチレン系ポリオキシエチレンオキシド界面活性剤であ るSURFYNOLS (AirProducts&Ch emicals社) も好ましく用いられる。また、N. ミンオキシド型の両性界面活性剤等も好ましい。更に、 特開昭59-157、636号の第(37)~(38)頁、リサ ーチ・ディスクロージャーNo. 308119(198 9年)記載の界面活性剤として挙げたものも使うことが できる。

【0195】前記消泡剤としては、フッ素系、シリコー ン系化合物やEDTAに代表されるキレート剤等も必要 に応じて使用することができる。

【0196】本発明のフタロシアニン色素を水性媒体に 分散させる場合は、特開平11-286637号、特願平2000-78 50 レングリコールモノフェニルエーテル)、アミン(例え

491号、同2000-80259号、同2000-62370号に記載のよう に色素と油溶性ポリマーとを含有する着色微粒子を水性 媒体に分散したり、特願平2000-78454号、同2000-78491 号、同2000-203856号、同2000-203857号に記載のように 高沸点有機溶媒に溶解した本発明の色素を水性媒体中に 分散することが好ましい。本発明の色素を水性媒体に分 散させる場合の具体的な方法、使用する油溶性ポリマ 一、高沸点有機溶剤、添加剤及びそれらの使用量は、前 記特許に記載されたものを好ましく使用することができ 10 る。あるいは、前記アゾ色素を固体のまま微粒子状態に 分散してもよい。分散時には、分散剤や界面活性剤を使 用することができる。分散装置としては、簡単なスター ラーやインペラー攪拌方式、インライン攪拌方式、ミル 方式 (例えば、コロイドミル、ボールミル、サンドミ ル、アトライター、ロールミル、アジテーターミル 等)、超音波方式、高圧乳化分散方式(高圧ホモジナイ ザー;具体的な市販装置としてはゴーリンホモジナイザ ー、マイクロフルイダイザー、DeBEE2000等) を使用することができる。上記のインクジェット記録用 インクの調製方法については、先述の特許以外にも特開 平5-148436号、同5-295312号、同7-97541号、同7-82515号、同7-11858 4号、特開平11-286637号、特願2000-8 7539号の各公報に詳細が記載されていて、本発明の インクジェット記録用インクの調製にも利用できる。 【0197】前記水性媒体は、水を主成分とし、所望に より、水混和性有機溶剤を添加した混合物を用いること ができる。前記水混和性有機溶剤の例には、アルコール (例えば、メタノール、エタノール、プロパノール、イ ソプロパノール、ブタノール、イソブタノール、sec ーブタノール、t-ブタノール、ペンタノール、ヘキサ ノール、シクロヘキサノール、ベンジルアルコール)、 多価アルコール類(例えば、エチレングリコール、ジエ チレングリコール、トリエチレングリコール、ポリエチ レングリコール、プロピレングリコール、ジプロピレン グリコール、ポリプロピレングリコール、ブチレングリ コール、ヘキサンジオール、ペンタンジオール、グリセ リン、ヘキサントリオール、チオジグリコール)、グリ コール誘導体(例えば、エチレングリコールモノメチル N-ジメチル-N-アルキルアミンオキシドのようなア 40 エーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エ チレングリコールモノブチルエーテル、ジエチレングル コールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノ ブチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエー テル、プロピレングリコールモノブチルエーテル、ジプ ロピレングリコールモノメチルエーテル、トリエチレン グリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールジ アセテート、エチレングリコールモノメチルエーテルア セテート、トリエチレングリコールモノメチルエーテ ル、トリエチレングリコールモノエチルエーテル、エチ

ば、エタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタ ノールアミン、Nーメチルジエタノールアミン、Nーエ チルジエタノールアミン、モルホリン、N-エチルモル ホリン、エチレンジアミン、ジエチレントリアミン、ト リエチレンテトラミン、ポリエチレンイミン、テトラメ チルプロピレンジアミン)及びその他の極性溶媒(例え ば、ホルムアミド、N、N-ジメチルホルムアミド、 N, N-ジメチルアセトアミド、ジメチルスルホキシ ド、スルホラン、2-ピロリドン、N-メチル-2-ピ ロリドン、N-ビニル-2-ピロリドン、2-オキサゾ 10 のようなポリメチン染料;ジフェニルメタン染料、トリ リドン、1、3-ジメチルー2-イミダゾリジノン、ア セトニトリル、アセトン)が含まれる。尚、前記水混和 性有機溶剤は、二種類以上を併用してもよい。

【0198】本発明のインクジェット記録用インク10 0重量部中は、前記フタロシアニン色素を 0.2 重量部 以上10重量部以下含有するのが好ましい。また、本発 明のインクジェット用インクには、前記フタロシアニン 色素とともに、他の色素を併用してもよい。 2種類以上 の色素を併用する場合は、色素の含有量の合計が前記範 囲となっているのが好ましい。

【0199】本発明のインクジェット記録用インクは、 単色の画像形成のみならず、フルカラーの画像形成に用 いることができる。フルカラー画像を形成するために、 マゼンタ色調インク、シアン色調インク、及びイエロー 色調インクを用いることができ、また、色調を整えるた めに、更にブラック色調インクを用いてもよい。

【0200】適用できるイエロー染料としては、任意の ものを使用する事が出来る。例えばカップリング成分 (以降カプラー成分と呼ぶ) としてフェノール類、ナフ なヘテロ環類、開鎖型活性メチレン化合物類、などを有 するアリールもしくはヘテリルアゾ染料;例えばカプラ 一成分として開鎖型活性メチレン化合物類などを有する アソメチン染料;例えばベンジリデン染料やモノメチン オキソノール染料等のようなメチン染料:例えばナフト キノン染料、アントラキノン染料等のようなキノン系染 料などがあり、これ以外の染料種としてはキノフタロン 染料、ニトロ・ニトロソ染料、アクリジン染料、アクリ ジノン染料等を挙げることができる。

ものを使用する事が出来る。例えばカプラー成分として フェノール類、ナフトール類、アニリン類などを有する アリールもしくはヘテリルアゾ染料;例えばカプラー成 分としてピラゾロン類、ピラゾロトリアゾール類などを 有するアプメチン染料、例えばアリーリデン染料、スチ リル染料、メロシアニン染料、シアニン染料、オキソノ ール染料などのようなメチン染料;ジフェニルメタン染 料、トリフェニルメタン染料、キサンテン染料などのよ うなカルボニウム染料、例えばナフトキノン、アントラ

えばジオキサジン染料等のような縮合多環染料等を挙げ ることができる。

【0202】適用できるシアン染料としては、任意のも のを使用する事が出来る。例えばカプラー成分としてフ ェノール類、ナフトール類、アニリン類などを有するア リールもしくはヘテリルアゾ染料;例えばカプラー成分 としてフェノール類、ナフトール類、ピロロトリアゾー ルのようなヘテロ環類などを有するアゾメチン染料;シ アニン染料、オキソノール染料、メロシアニン染料など フェニルメタン染料、キサンテン染料などのようなカル ボニウム染料;フタロシアニン染料;アントラキノン染 料; インジゴ・チオインジゴ染料などを挙げることが できる。

【0203】前記の各染料は、クロモフォアの一部が解 離して初めてイエロー、マゼンタ、シアンの各色を呈す るものであっても良く、その場合のカウンターカチオン はアルカリ金属や、アンモニウムのような無機のカチオ ンであってもよいし、ピリジニウム、4級アンモニウム 20 塩のような有機のカチオンであってもよく、さらにはそ れらを部分構造に有するポリマーカチオンであってもよ い。適用できる黒色材としては、ジスアゾ、トリスア ゾ、テトラアゾ染料のほか、カーボンブラックの分散体 を挙げることができる。

【0204】 [インクジェット記録方法] 本発明のイン クジェット記録方法は、前記インクジェット記録用イン クにエネルギーを供与して、公知の受像材料、即ち普通 紙、樹脂コート紙、例えば特開平8-169172号公 報、同8-27693号公報、同2-276670号公 トール類、アニリン類、ピラゾロンやピリドン等のよう 30 報、同7-276789号公報、同9-323475号 公報、特開昭62-238783号公報、特開平10-153989号公報、同10-217473号公報、同 10-235995号公報、同10-337947号公 報、同10-217597号公報、同10-33794 7号公報等に記載されているインクジェ・ト専用紙、フ ィルム、電子写真共用紙、布帛、ガラス、金属、陶磁器 等に画像を形成する。

【0205】画像を形成する際に、光沢性や耐水性を与 えたり耐候性を改善する目的からポリマーラテックス化 【0201】適用できるマゼンタ染料としては、任意の 40 合物を併用してもよい。ラテックス化合物を受像材料に 付与する時期については、着色剤を付与する前であって も、後であっても、また同時であってもよく、したがっ て添加する場所も受像紙中であっても、インク中であっ てもよく、あるいはポリマーラテックス単独の液状物と して使用しても良い。具体的には、特職2000-36 3090号、同2000-315231号、同2000 -354380号、同2000-343944号、同2 000-268952号に記載された方法を好ましく用 いることが出きる。

キノン、アントラピリドンなどのようなキノン染料、例 50 【0206】以下に、本発明のインクを用いてインクジ

エットプリントをするのに用いられる記録紙及び記録フ ィルムについて説明する。記録紙及び記録フィルムにお ける支持体は、LBKP、NBKP等の化学パルプ、G P, PGW, RMP, TMP, CTMP, CMP, CG P等の機械パルプ、DIP等の古紙パルプ等からなり、 必要に応じて従来公知の顔料、バインダー、サイズ剤、 定着剤、カチオン剤、紙力増強剤等の添加剤を混合し、 長網抄紙機、円網抄紙機等の各種装置で製造されたもの 等が使用可能である。これらの支持体の他に合成紙、プ ラスチックフィルムシートのいずれであってもよく、支 10 持体の厚みは10~250μm、坪量は10~250g /m²が望ましい。支持体には、そのままインク受容層 及びバックコート層を設けてもよいし、デンプン、ポリ ビニルアルコール等でサイズプレスやアンカーコート層 を設けた後、インク受容層及びバックコート層を設けて もよい。更に支持体には、マシンカレンダー、TGカレ ンダー、ソフトカレンダー等のカレンダー装置により平 坦化処理を行ってもよい。本発明では支持体としては、 両面をポリオレフィン(例えば、ポリエチレン、ポリス チレン、ポリエチレンテレフタレート、ポリブテン及び 20 それらのコポリマー)でラミネートした紙及びプラスチ ックフィルムがより好ましく用いられる。ポリオレフィ ン中に、白色顔料(例えば、酸化チタン、酸化亜鉛)又 は色味付け染料(例えば、コバルトブルー、群青、酸化 ネオジウム)を添加することが好ましい。

【0207】支持体上に設けられるインク受容層には、 顔料や水性バインダーが含有される。顔料としては、白 色顔料が好ましく、白色顔料としては、炭酸カルシウ ム、カオリン、タルク、クレー、珪藻土、合成非晶質シ リカ、珪酸アルミニウム、珪酸マグネシウム、珪酸カル 30 シウム、水酸化アルミニウム、アルミナ、リトポン、ゼ オライト、硫酸バリウム、硫酸カルシウム、二酸化チタ ン、硫化亜鉛、炭酸亜鉛等の白色無機顔料、スチレン系 ピグメント、アクリル系ピグメント、尿素樹脂、メラミ ン樹脂等の有機顔料等が挙げられる。インク受容層に含 有される白色顔料としては、多孔性無機顔料が好まし く、特に細孔面積が大きい合成非晶質シリカ等が好適で ある。合成非晶質シリカは、乾式製造法によって得られ る無水珪酸及び湿式製造法によって得られる含水珪酸の いずれも使用可能であるが、特に含水珪酸を使用するこ 40 とが望ましい。

【0208】インク受容層に含有される水性バインダー としては、ポリビニルアルコール、シラノール変性ポリ ビニルアルコール、デンプン、カチオン化デンプン、カ ゼイン、ゼラチン、カルボキシメチルセルロース、ヒド ロキシエチルセルロース、ポリビニルピロリドン、ポリ アルキレンオキサイド、ポリアルキレンオキサイド誘導 体等の水溶性高分子、スチレンブタジエンラテックス、 アクリルエマルジョン等の水分散性高分子等が挙げられ る。これらの水性バインダーは単独又は2種以上併用し 50 剤、オイル状フッ素系化合物(例えば、フッ素油)及び

て用いることができる。本発明においては、これらの中 でも特にポリビニルアルコール、シラノール変性ポリビ ニルアルコールが顔料に対する付着性、インク受容層の 耐剥離性の点で好適である。

【0209】インク受容層は、顔料及び水性結着剤の他 に媒染剤、耐水化剤、耐光性向上剤、界面活性剤、その 他の添加剤を含有することができる。

【0210】インク受容層中に添加する媒染剤は、不動 化されていることが好ましい。そのためには、ポリマー 媒染剤が好ましく用いられる。ポリマー媒染剤について は、特開昭48-28325号、同54-74430 号、同54-124726号、同55-22766号、 同55-142339号、同60-23850号、同6 0-23851号、同60-23852号、同60-2 3853号、同60-57836号、同60-6064 3号、同60-118834号、同60-122940 号、同60-122941号、同60-122942 号、同60-235134号、特開平1-161236 号の各公報、米国特許2484430号、同25485 64号、同3148061号、同3309690号、同 4115124号、同4124386号、同41938 00号、同4273853号、同4282305号、同 4450224号の各明細書に記載がある。特開平1-161236号公報の212~215頁に記載のポリマ 一媒染剤を含有する受像材料が特に好ましい。同公報記 載のポリマー媒染剤を用いると、優れた画質の画像が得 られ、かつ画像の耐光性が改善される。

【0211】前記耐水化剤は、画像の耐水化に有効であ り、これらの耐水化剤としては、特にカチオン樹脂が望 ましい。このようなカチオン樹脂としては、ポリアミド ポリアミンエピクロルヒドリン、ポリエチレンイミン、 ポリアミンスルホン、ジメチルジアリルアンモニウムク ロライド重合物、カチオンポリアクリルアミド、コロイ ダルシリカ等が挙げられ、これらのカチオン樹脂の中で 特にポリアミドポリアミンエピクロルヒドリンが好適で ある。これらのカチオン樹脂の含有量は、インク受容層 の全固形分に対して1~15重量%が好ましく、特に3 ~10重量%であることが好ましい。

【0212】前記耐光性向上剤としては、硫酸亜鉛、酸 化亜鉛、ヒンダードアミン系酸化防止剤、ベンゾフェノ ン系やベンゾトリアゾール系の紫外線吸収剤等が挙げら れる。これらの中で特に硫酸亜鉛が好適である。

【0213】前記界面活性剤は、塗布助剤、剥離性改良 剤、スベリ性改良剤あるいは帯電防止剤として機能す る。 界面活性剤については、特開昭62-17346 3号、同62-183457号の各公報に記載がある。 界面活性剤の代わりに有機フルオロ化合物を用いてもよ い。有機フルオロ化合物は、疎水性であることが好まし い。有機フルオロ化合物の例には、フッ素系界面活性

固体状フッ素化合物樹脂(例えば、四フッ化エチレン樹 脂)が含まれる。有機フルオロ化合物については、特公 昭57-9053号(第8~17欄)、特開昭61-2 0994号、同62-135826号の各公報に記載が ある。その他のインク受容層に添加される添加剤として は、顔料分散剤、増粘剤、消泡剤、染料、蛍光増白剤、 防腐剤、pH調整剤、マット剤、硬膜剤等が挙げられ る。尚、インク受容層は1層でも2層でもよい。

【0214】記録紙及び記録フィルムには、バックコー ト層を設けることもでき、この層に添加可能な成分とし 10 式が含まれる。 ては、白色顔料、水性バインダー、その他の成分が挙げ られる。バックコート層に含有される白色顔料として は、例えば、軽質炭酸カルシウム、重質炭酸カルシウ ム、カオリン、タルク、硫酸カルシウム、硫酸バリウ ム、二酸化チタン、酸化亜鉛、硫化亜鉛、炭酸亜鉛、サ チンホワイト、珪酸アルミニウム、ケイソウ土、珪酸カ ルシウム、珪酸マグネシウム、合成非晶質シリカ、コロ イダルシリカ、コロイダルアルミナ、擬ベーマイト、水 酸化アルミニウム、アルミナ、リトポン、ゼオライト、 加水ハロイサイト、炭酸マグネシウム、水酸化マグネシ 20 ウム等の白色無機顔料、スチレン系プラスチックピグメ ント、アクリル系プラスチックピグメント,ポリエチレ ン、マイクロカプセル、尿素樹脂、メラミン樹脂等の有 機顔料等が挙げられる。

【0215】バックコート層に含有される水性バインダ ーとしては、スチレン/マレイン酸塩共重合体、スチレ ン/アクリル酸塩共重合体、ポリビニルアルコール、シ ラノール変性ポリビニルアルコール、デンプン、カチオ ン化デンプン、カゼイン、ゼラチン、カルボキシメチル セルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ポリビニル 30 ピロリドン等の水溶性高分子、スチレンブタジエンラテ ックス、アクリルエマルジョン等の水分散性高分子等が 挙げられる。バックコート層に含有されるその他の成分 としては、消泡剤、抑泡剤、染料、蛍光増白剤、防腐 剤、耐水化剤等が挙げられる。

【0216】インクジェット記録紙及び記録フィルムの 構成層(バックコート層を含む)には、ポリマーラテッ クスを添加してもよい。ポリマーラテックスは、寸度安 定化、カール防止、接着防止、膜のひび割れ防止のよう な膜物性改良の目的で使用される。ポリマーラテックス 40 については、特開昭62-245258号、同62-1 316648号、同62-110066号の各公報に記 載がある。ガラス転移温度が低い(40℃以下の)ポリ マーラテックスを媒染剤を含む層に添加すると、層のひ び割れやカールを防止することができる。また、ガラス 転移温度が高いポリマーラテックスをバックコート層に 添加しても、カールを防止することができる。

【0217】本発明のインクはインクジェットの記録方 式に制限はなく、公知の方式、例えば静電誘引力を利用 してインクを吐出させる電荷制御方式、ピエゾ素子の振 50 る反射スペクトルを測定し、これをCIE L*a*b

動圧力を利用するドロップオンデマンド方式(圧力パル ス方式)、電気信号を音響ビームに変えインクに照射し て、放射圧を利用してインクを吐出させる音響インクジ ェット方式、及びインクを加熱して気泡を形成し、生じ た圧力を利用するサーマルインクジェット方式等に用い られる。インクジェット記録方式には、フォトインクと 称する濃度の低いインクを小さい体積で多数射出する方 式、実質的に同じ色相で濃度の異なる複数のインクを用 いて画質を改良する方式や無色透明のインクを用いる方

[0218]

【実施例】以下、本発明の実施例を説明するが、本発明 はこれらの実施例に何ら限定されるものではない。

【0219】実施例1

下記の成分に脱イオン水を加え1リッターとした後、3 0~40℃で加熱しながら1時時間撹拌した。その後K OH 10mol/LにてpH=9に調製し、平均孔径 0.25 μmのミクロフィルターで減圧濾過しシアン用イン ク液を調製した。

【0220】〔インク液Aの組成〕

本発明のシアン色素(113) 25. 0g ジエチレングリコール 20g グリセリン 120g ジエチレングリコールモノブチルエーテル 230g 2-ピロリドン 80g トリエタノールアミン 17.9g ベンゾトリアゾール 0.06g サーフィノールTG 8. 5g PROXEL XL2 1.8g

【0221】前記フタロシアニン色素を、下記表5に示 すように変更した以外は、インク液Aの調製と同様にし て、インク液BおよびCを作製した。この際に、比較用 のインク液として表5中の比較化合物1および2を用い てインク液101および102を作成した。

【0222】色素を変更する場合は、色素の添加量がイ ンク液Aに対して等モルとなるように使用した。染料を 2種以上併用する場合は等モルずつ使用した。

【0223】 (画像記録及び評価) 以上の各実施例 (イ ンク液A~C)及び比較例(インク液101、102) のインクジェット用インクについて、下記評価を行っ た。その結果を表5に示した。なお、表5において、 「色調」、「紙依存性」、「耐水性」、「耐光性」、 「湿熱保存性」及び「耐オゾンガス性」は、各インクジェッ ト用インクを、インクジェットプリンター(EPSON (株) 社製: PM-700C) でフォト光沢紙(EPS ON社製PM写真紙〈光沢〉(KA420PSK、EPS ON)に画像を記録した後で評価したものである。

【0224】<色調>前記フォト光沢紙に形成した画像 の390~730 n m領域のインターバル10 n mによ

色空間系に基づいて、a、b*を算出した。JNCのJAPAN Color の標準シアンのカラーサンプルと比較してシアンとして好ましい色調を下記のように定義した。

[0225]

好ましいa*:-35.9以上0以下、

好ましいb*:-50.4以上0以下

○:a*、b*ともに好ましい領域

△: a * 、b * の一方のみ好ましい領域

×: a *、b *のいずれも好ましい領域外

【0226】<紙依存性>前記フォト光沢紙に形成した 画像と、別途にPPC用普通紙に形成した画像との色調 を比較し、両画像間の差が小さい場合をA(良好)、両 画像間の差が大きい場合をB(不良)として、二段階で 評価した。

【0227】<耐水性>前記画像を形成したフォト光沢 紙を、1時間室温乾燥した後、10秒間脱イオン水に浸漬し、室温にて自然乾燥させ、滲みを観察した。滲みが無いものをA、滲みが僅かに生じたものをB、滲みが多いものをCとして、三段階で評価した。

【0228】<耐光性>前記画像を形成したフォト光沢紙に、ウェザーメーター(アトラスC. I65)を用いて、キセノン光(850001x)を7日間照射し、キセノン照射前後の画像濃度を反射濃度計(X-Rite310TR)を用いて測定し、色素残存率として評価した。なお、前記反射濃度は、1、1.5及び2.0の3点で測定した。何れの濃度でも色素残存率が70%以上の場合をA、1又は2点が70%未満をB、全ての濃度で7*

*0%未満の場合をCとして、三段階で評価した。

【0229】<暗熱保存性>前記画像を形成したフォト光沢紙を、80℃-15%RHの条件下で7日間試料を保存し、保存前後の画像濃度を反射濃度計(X-Rite310TR)を用いて測定し、色素残存率として評価した。色素残存率について反射濃度が1,1.5,2の3点にて評価し、いずれの濃度でも色素残存率が90%以上の場合をA、2点が90%未満の場合をB、全ての濃度で90%未満の場合をCとした。

10 【0230】<耐オゾン性>前記画像を形成したフォト光沢紙を、オゾンガス濃度が0.5±0.1ppm、室温、暗所に設定されたボックス内に7日間放置し、オゾンガス下放置前後の画像濃度を反射濃度計(X-Rite310TR)を用いて測定し、色素残存率として評価した。なお、前記反射濃度は、1、1.5及び2.0の3点で測定した。ボックス内のオゾンガス濃度は、APPLICS製オゾンガスモニター(モデル:OZG-EM-01)を用いて設定した。何れの濃度でも色素残存率が70%以上の場合をA、1又は2点が70%未満を20 B、全ての濃度で70%未満の場合をCとして、三段階で評価した。

【0231】表5中の酸化電位の値は、0.1 moldm -3の過塩素酸テトラプロピルアンモニウムを支持電解質として含むジメチルホルムアミド中(色素の濃度は0.001 moldm -3)で直流ポーラログラフィーにより測定した色素の酸化電位の値(vsSCE)を示す。

[0232]

【表5】

- 表5								
武業		色調	抵依 存性	耐水性	耐光性	暗熱 保存性	耐オゾ ン性	酸化電位 (V vs SCE)
イン! 液A	113	0	A	A	A	A	A	+1.22
イン! 液B	1116	0	А	A	A	A	A	+1,29
イン: 液C	122	0	A	A	A	A	A	+1.16
イン? 被10:	ŀ	0	В	B	A	A	С	+0.75
インタ 被100		0	В	В	В	В	C	+0.83

[0233]

【化17】

(比較化合物1)

【0234】表5から明らかなように、本発明のインクジェット用インクは色調に優れ、紙依存性が小さく、耐水性および耐光性並びに耐オゾン性に優れるものであった。特に耐光性、耐オゾン性等の画像保存性に優れることは明らかである。

【0235】実施例2

【0239】(インク液Eの作製)インク液Dの本発明の色素118を等モルの下記表6の色素に変更した以外は、インク液Dと同様にインク液Eを作製した。

【0240】(画像記録及び評価) インク液D、E及び 比較用インク液101、102について下記評価を行っ た。その結果を下記表6に示す。尚、表6において、 *実施例1で作製した同じカートリッジを、実施例1の同機にて画像を富士写真フイルム製インクジェットペーパーフォト光沢紙EXにプリントし、実施例1と同様な評価を行ったところ、実施例1と同様な結果が得られた。

【0236】実施例3

実施例1で作製した同じインクを、インクジェットプリンターBJ-F850 (CANON社製)のカートリッジに詰め、同機にて同社のフォト光沢紙GP-301に画像をプリントし、実施例1と同様な評価を行ったとこ10 ろ、実施例1と同様な結果が得られた。

【0237】実施例4

(インク液Dの作製) 本発明の色素118 9.3g、 ジオクチルスルホコハク酸ナトリウム7.04gを、下 記高沸点有機溶媒 (s-2) 4. 22g、下記高沸点有 機溶媒(s-11) 5. 63g及び酢酸エチル50ml 中に70℃にて溶解させた。この溶液中に500mlの 脱イオン水をマグネチックスターラーで撹拌しながら添 加し、水中油滴型の粗粒分散物を作製した。次にこの粗 粒分散物を、マイクロフルイダイザー(MICROFL 20 UIDEX INC) にて600barの圧力で5回通 過させることで微粒子化を行った。更にでき上がった乳 化物をロータリーエバポレーターにて酢酸エチルの臭気 が無くなるまで脱溶媒を行った。こうして得られた疎水 性染料の微細乳化物に、ジエチレングリコール140 g、グリセリン50g、SURFYNOL465 (Ai rProducts&Chemicals社) 7g、脱 イオン水900mlを添加してインク液Dを作製した。 [0238]

* 【化18】

(s-11)

「色調」、「紙依存性」、「耐水性」、「耐光性」、「暗熱保存性」、「耐オゾンガス性」、および「酸化電位」の内容はそれぞれ実施例1で述べたものと同じである。

[0241]

【表6】

67

衣り								
武料	色素番号	色調	抵依 存性	耐水性	耐光性	暗 熱保存性	耐オゾ ン性	酸化電位 (V vs SCE)
インク 波D	118	0	A	A	A	A	A	+1.23
インク 液E	104	0	A	A	A	A	A	+1.23
インク 被101	比較化 合物1	0	В	В	A	A	С	+0.75
インク 液102	比較化 合物2	0	В	В	В	В	С	+0.83

【0242】表6から明らかなように、本発明のインク ジェット用インクは発色性、色調に優れ、紙依存性が小 さく、耐水性及び耐光性に優れるものであった。

【0243】実施例5

実施例4で作製した同じカートリッジを、実施例4の同 ーフォト光沢紙EXにプリントし、実施例4と同様な評 価を行ったところ、実施例4と同様な結果が得られた。

【0244】実施例6

実施例4で作製した同じインクを、インクジェットプリ ンターBJ-F850 (CANON社製) のカートリッ ジに詰め、同機にて同社のフォト光沢紙GP-301に 画像をプリントし、実施例4と同様な評価を行ったとこ ろ、実施例4と同様な結果が得られた。

[0245]

*【発明の効果】本発明によれば、1)三原色の色素とし て色再現性に優れた吸収特性を有し、且つ光、熱、湿度 および環境中の活性ガスに対して十分な堅牢性を有する 新規なフタロシアニン色素を提供し、2)色相と堅牢性 に優れた着色画像や着色材料を与える、インクジェット 機にて画像を富士写真フイルム製インクジェットペーパ 20 などの印刷用のインク組成物、感熱転写型画像形成材料 におけるインクシート、電子写真用のトナー、LCDやCCD で用いられるカラーフィルター用着色組成物、各種繊維 の染色の為の染色液などの各種着色組成物を提供し、

3) 特に、該フタロシアニン色素の使用により良好な色 相を有し、光及び環境中の活性ガス、特にオゾンガスに 対して堅牢性の高い画像を形成することができるインク ジェット記録用インク及びインクジェット記録方法を提 供することができる。

フロントページの続き

// C 0 7 D 487/22

(51) Int. Cl. 7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

B 4 1 J 3/04

101Y

Fターム(参考) 2C056 FC01

2H086 BA55 BA60

4C050 PA13

4H025 AA55 AB02 AB05 AC07

4J039 BC60 BE01 BE02 EA16 EA34

GA24